Searching PAJ Page 1 of 2

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-272860

(43)Date of publication of application: 26.09.2003

(51)Int.CI.

H05B 33/14 H05B 33/10 H05B 33/22 H05B 33/24

(21)Application number: 2003-070135 (71)Applicant: KIDO JUNJI

INTERNATIONAL MANUFACTURING &

ENGINEERING SERVICES CO

LTD

(22)Date of filing:

14.03.2003

(72)Inventor: KIDO JUNJI

HAYASHI TAKESHI

(30)Priority

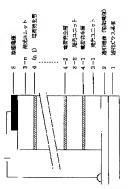
Priority number: 2002086599 Priority date: 26.03.2002 Priority country: JP

# (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element with high brightness and long life.

SOLUTION: The organic electroluminescent element comprises a transparent positive electrode 2, a negative electrode 5 facing each other, and a plurality of light emitting units 3-1, 3-2...3-n. Respective light emitting units are separated by electron generating layers 4-1, 4-2,...4-n composed of at least one layer. The electron generating layers are made to function as electric insulation layers having specific resistivity of  $1.0 \times 102~\Omega \times cm$ , preferably  $1.0 \times 105~\Omega \times cm$ .



Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-272860

(P2003-272860A) (43)公開日 平成15年9月26日(2003.9.26)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)	
H05B 33/14		H05B	33/14	A 3K007	
33/10			33/10		
33/22		33/22		В	
				D	
33/24		33/24			
		審查請求 有	蘭求項の数36 〇]	L 公開請求 (全 30 頁)	
(21)出願番号	特顧2003-70135(P2003-70135)	(71)出版人	501231510 城戸 淳二		
(22)出顧日	平成15年3月14日(2003.3.14)	山形県米沢市林泉寺 3 - 12-16 (71)出版人 593191350			
(31)優先権主張番号	特顧2002-86599(P2002-86599)	(11) Linear	株式会社アイメス	,	
(32)優先日	平成14年3月26日(2002.3.26)	神奈川県藤沢市桐原町3番地			
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者		500円3合地	
		山形県米沢市林泉寺3-12-16			
		(74)代理人	100083286		
			弁理士 三浦 邦	<b>(外1名)</b>	
		1			

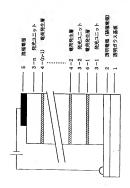
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

(57) 【要約】

【課題】 高輝度発光で長寿命の有機エレクトロルミネ ッセント素子を提供する。

【解決手段】 対向する透明陽極電極2と陰極電極5の 間に複数個の発光ユニット3-1、3-2...3nを有し、各発光ユニットがそれぞれ少なくとも一層か **らなる電荷発生層4-1、4-2...4-nによっ** で仕切られており、かつ、該電荷発生層が1.0×10 <sup>2</sup> Ω·cm以上、好ましくは1.0×10<sup>5</sup>Ω·cm以 上の比抵抗を有する電気的絶縁層としている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する臨極電極と陰極電極の間に、少 なくとも一層の発光層を含む発光ユニットを複数個有す る有機エレクトロルミネッセント素子において、各発光 ユニットが少なくとも一層からなる電荷発生層によって 仕切られており、かつ、該電荷発生層が1.0×10² Q·cm以上の比抵抗を有する電気的絶縁層であること を特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】 請求項1記載の有機エレクトロルミネッ · c m以上の比抵抗を有する電気的絶縁層であることを 特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項3】 請求項1または2記載の有機エレクトロ ルミネッセント奏子において、 電荷発生層が異なる2種 類の物質の積層体又は混合層からなり、該2種類の物質 間で酸化還元反応によるラジカルカチオンとラジカルア ニオンからなる電荷移動錯体が形成しており、該電荷移 動錯体中のラジカルカチオン状態とラジカルアニオン状 裁が、電圧印加時にそれぞれ陰極方向と陽極方向へ移動 することにより、前記電荷発生層の陰極側に接する発光 20 ユニットへホールを注入し、電荷発生層の陽極側に接す る発光ユニットへ電子を注入する有機エレクトロルミネ ッセント素子。

【請求項4】 請求項1乃至3記載の有機エレクトロル ミネッセント素子において、電荷発生層が

(a) イオン化ポテンシャルが 5. 7 e V より小さく、 ホール輸送性すなわち電子供与性を有する有機化合物

(b) (a) の有機化合物と酸化還元反応による電荷移 動機体を形成しうる無機物質又は有機物質と、からなる 30 積層体又は混合層からなり、前記(a)成分と(b)成 分との間で酸化湯元反応による電荷移動儲体が形成して いる有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項5】 請求項4配載の有機エレクトロルミネッ セント素子において、(a)成分がアリールアミン化合 物であり、一般式(I): [/k.1.]

(式中、Ari、Ar2及びAriは、それぞれ独立に置 換基を有してよい芳香族炭化水素基を表わす。) で示さ れるアリールアミン化合物である有機エレクトロルミネ ッセント妻子。

【請求項6】 請求項5記載の有機エレクトロルミネッ セント素子において、電荷発生層を構成する (a) 成分 である有機化合物が、ガラス転移点が90℃以上である アリールアミン化合物である有機エレクトロルミネッセ ント泰子。

【請求項7】 請求項6記載の有機エレクトロルミネッ 50 子。

セント素子において、電荷発生層を構成する (a) 成分 であるアリールアミン化合物がα-NPD、TNAT A、スピローTAD又はスピローNPBである有機エレ クトロルミネッセント素子。

【請求項8】 請求項4記載の有機エレクトロルミネッ セント奏子において、電荷発生層を構成する(b)成分 の無機物質が金属酸化物である有機エレクトロルミネッ セント表子。

【請求項9】 請求項4記載の有機エレクトロルミネッ セント素子において、該電荷発生層が1.0×10 $^5\Omega$  to セント素子において、電荷発生層を構成する(b)成分 の無機物質が金属ハロゲン化物である有機エレクトロル ミネッセント素子。

> 【請求項10】 請求項8記載の有機エレクトロルミネ ッセント素子において、金属酸化物がV2Os (5酸化パ ナジウム) 又はR e 2 O1 (7酸化レニウム) である有機 エレクトロルミネッセント素子。

【請求項11】 請求項4記載の有機エレクトロルミネ ッセント奏子において、無機物質が抵抗加熱蒸着法、電 子ピーム蒸着法又はレーザーピーム蒸着法によって成膜 されている有機エレクトロルミネッセント案子。

【請求項12】 請求項4記載の有機エレクトロルミネ ッセント素子において、無機物質がスパッタ法によって 成膜されており、該スパッタ法に使用されるスパッタ装 置は、所定距離隔てて対向配置した一対のターゲットの 各々の周辺の前方に電子を反射する反射電極を設けると ともに、磁界発生手段により各ターゲットの周辺部の近 傍にその面に平行な部分を有する平行磁界を形成した対 向ターゲット式スパッタ装置である有機エレクトロルミ ネッセント楽子。

【請求項13】 請求項4記載の有機エレクトロルミネ ッセント素子において、電荷発生層を構成する (b) 成 分の有機物質が少なくとも1個のフッ素を置換基として 有し、電子注入性すなわち電子受容性を有することを特 徴とする有機エレクトロルミネッセント妻子。

【請求項14】 請求項4記載の有機エレクトロルミネ ッセント素子において、電荷発生層を構成する (b) 成 分の有機物質が少なくとも1個のシアノ基を置換基とし て有し、電子注入性すなわち電子受容性を有することを 特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項15】 請求項13または14記載の有機エレ クトロルミネッセント素子において、電荷発生層を構成 する (b) 成分の有機物質がテトラフルオローテトラシ アノキノジメタン (4F-TCNQ) である有機エレク トロルミネッセント素子。

【請求項16】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、発光ユニットが、電荷 発生層の陽極側に接する層として、有機化合物と電子供 与性ドーパントとして機能する金属との混合層からなる 電子注入層を有する有機エレクトロルミネッセント素

【請求項17】 請求項16記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、電子供与性ドーパントが、アルカリ金属、アルカリ金属、フルカリ工報金属及び希土類金属のうちから選択された1種以上の金属からなる有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項18】 請求項17記載の有機エレクトロルミ ネッセント素子において、電子在入層中の電子供与性ド ーパント金属のモル比率が、有機化合物に対して0.1 ~10である有機エレクトロルミネッセント素子。

「請求項19] 請求項19人でかっている。 「請求項19] 請求項1または2形能の有機エレクト 10 ロルミネッセン:漢子において、死光ニニットが、電荷 安生帰の結婚的(終する際として、アルカリ金属、アル カリ土地会展及び第土類金属のうちから選択される金属 からなる原理が5 の取け下の屋を有し、技ち nnu以下の 層を構成する金属が、欝抜する電子輸送層中の電子輸送 性有機の中に拡散して現石・輸送性有機動を反応して、 有機化合動と電圧の具体上で、として機能十る金属 との影合層からたる電子は上層を形成している有機エレ クトロペミネッセント第子。

【請求項20】 請求項1または2記載の有機エレクト 20 ロルミネッセント素子において、発光ユニットが、該電 荷発生層の陽極側に接する層として、

- (1) アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及 び希土類金属イオンのうちの少なくとも1種を含む有機 金属端体化合物を含んでなる有機金属婦体含有層と、
- (2) 上記(1) に配載される有機金属酵体中に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる熱運元性金属を(1) の有機金属酵体含有層上に蒸着して、その基準元反応により生成する反応生成層と、から構成される有機エレクトロルミネッセント素子。
- 【請求項21】 請求項1または2記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、発光ユニットが、該電荷発生層の陽極側に接する層として、
- (1) アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及 び希土類金属イオンのうちの少なくとも1種を含む無機 化合物を含んでなる無機化合物含有層と、
- (2) 上記(1) に記載される無機化合物に含まれる金 属イオンを真空中で金属に還元しうる熱還元性金属を
- (1) の無機化合物含有層上に蒸着して、その場遷元反 応により生成する反応生成層と、から構成される有機エ 40 レクトロルミネッセント素子。

【請求項 2 2】 請求項 2 0 乃至請求項 2 1 記載の有機 エレクトロルミネッセント菓子において (2) で使用さ れる局差元性金属が、アルミュウム、ジルコニウム、シ リコン、チタン及びタングステンから選択される少なく とも1 福を合むことを特徴とする有機エレクトロルミネ ッセント菓子。

【請求項23】請求項1記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、発光ユニットが、該電荷発生層の 勝極側に接する層として、(蒸着順に)

- (1) 有機化合物と電子供与性ドーパントとして機能する金属との混合層からなる電子注入層と、
- (2) アルカリ金属イオン、アルカリ土販金属イオン又 は希土製金属イオンを真空中で金属に選示しうる熟選元 性金属を、アルカリ金属イオン、アルカリ土駅金属イオ ン及び番土場金属イオンのうちの少なくとも1 報を含む 有機金属的体色物を合んでたる有機金属が体含有層上 に高着して、その場遇元反応により生成する反位を成 と、が重ねて用いられている構成を有することを特徴と する有機ルレクトロルミネッセント基本。

【請求項24】請求項1配載の有機エレクトロルミネッセント素子において、発光ユニットが、該電荷発生層の 騒極側に接する層として、(養養師に)

(1) 有機化合物と電子供与性ドーパントとして機能する金属との混合層からなる電子注入層と、

- (2) アルカリ金属イオン、アルカリ土版会属イオン又 は希生態会員イオンを残空中で金属に張売しる合産に関係しても 性金属をアルカリ金属イオン、アルカリ土銀金属イオン 及び香土銀金属イオンのうちの少なくとも「観ぐ台で基 機化合物を含んでなる情機化合物含有層上に素をして、 その感覚元収応より全成する反応生成機と、が重ねて、 用いられている情機な者すること特徴とする情報とン
  - クトロルミネッセント素子。 【請求項 2 5 1 転来項 1 または 2 匹貌の有機エレクト ロルミネッセント菓子において、発光ユニットが、電荷 鬼生層の陸極側に使する層として、有限化合物と、飲有 機化合物をよれて威能学的に酸化しらる性質を有する 電子受発性化合動とを混合してなるホール往入層を有す る有機エレクトロルミネッセント第子。
- 6 【請求項26】 請求項25 配載の有機エレクトロルミネッセント票子において、ホール往入層中の有機物をルイス酸化学的に酸化し5 な性質を有する電子要単化合物のモル北串が、有機化合物に対して0.01~10である有機エレクトロルミネッセント票子。
  - 【請求項27】 請求項1または2配数の有機エレクト ロルミネッセント素子において、発光ユニットが、電荷 発生層の陰極側に接する層として、電子受容性化合物か らなる膜原30m以下のホール注入層を有する有機エ レクトロルミネッセント書子。
- 40 【請求項28】 請求項1または2配載の有機エレクトロルミネッセント素子において、複数の発光ユニットが互いに異なる発光スペクトルを有する有機エレクトロルミネッセント事子。
  - 【請求項29】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、各発光ユニットからの 発光の重ね合わせによって発光色が白色である有機エレ クトロルミネッセント素子。
- 【請求項30】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、複数の発光ユニットの 50 うち少なくとも一つの発光ユニットが燐光発光材料を含

む発光層を有する有機エレクトロルミネッセント素子。 【請求項31】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、該複数の発光ユニット 中の発光位置から光反射金属電板主での光学膜厚が全て 略1/4波長の奇数倍である有機エレクトロルミネッセ ント妻子。

【請求項32】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、被蒸着基板をその下面 の蒸着エリアを解放した状態でその平面方向に搬送し、 この蒸着基板内に、被蒸着基板の搬送平面の下方に位置 10 させて、該被蒸着基板の搬送方向と直交する方向の蒸着 エリアをカバーする蒸着幅を有する蒸着材料収納容器を 配置し、この蒸着材料収納容器を加熱し、該容器内部の 蒸着材料を気化又は昇華させて蒸着することにより、基 板上に成膜される全ての層を被蒸着基板に付着させて成 障されている有機エレクトロルミネッセント妻子。 【請求項33】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、陰極と陽極に挟まれた

発光ユニットと電荷発生層の総合計膜厚が1000nm (1 µ m) を超える有機エレクトロルミネッセント素

【請求項34】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、駆動電圧が25Vより も大きい有機エレクトロルミネッセント妻子。

【請求項35】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント奏子において、奏子内の光発生位置か ら見て陽極電極方向、もしくは陰極電極方向のどちらか 一方向のみに光が通過でき、その逆方向に進行する光は 光吸収手段によって吸収され、結果として、光干渉効果 が消失して、該複数の発光ユニット中の発光位置から光 30 反射金属電極までの光学膜厚の調整が実質的に不要であ る有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項36】 請求項1または2記載の有機エレクト ロルミネッセント素子において、素子内の光発生位置か ら見て陽極電極方向、もしくは陰極電極方向のどちらか 一方向に進行する光が光乱反射手段によって乱反射さ れ、光干渉効果が消失して、該複数の発光ユニット中の 発光位置から光反射金属電極までの光学膜厚の調整が実 質的に不要である有機エレクトロルミネッセント素子。 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【技術分野】本発明は、平面光源や表示素子に利用され る有機エレクトロルミネッセント素子(以下、「有機E L素子! 又は単に「素子! と略記することがある。) に 関する。

### [0002]

【従来技術及びその問題点】対向する陽極電極と陰極電 極との間に、有機化合物からなる発光層を有する有機E し素子は、近年、低電圧駆動の大面積表示素子を実現す 効率化のため、キャリア輸送性の異なる有機化合物を箱 層し、ホールと電子がそれぞれ陽極、陰極よりバランス よく注入される構造とし、しかも該陰極と陽極に挟まれ た有機層の層厚を2000Å以下とすることで、10V 以下の印加電圧で1000cd/m2と外部量子効率1 %の実用化に十分な高輝度、高効率を得ることに成功し た (Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987).)。そして、Tangらの特許(特開昭 59-194393号公報、特開昭63-264692 号公報、特開平2-15595号公報、米国特許第4、 539,507号明細書、同第4,769,292号明 細書、同第4、885、211号明細書) のなかでの記 載によれば、アノードとカソードに挟まれた有機層全体 の際厚を1 4 m以下とすることで、より低い印加電圧に よって発光出来るデバイスを提供出来るとしており、好 ましくは該膜厚を1000Å~5000Åの範囲とすれ ば25V以下の印加電圧で発光を得るに有用な電場(V /cm) を得られる、としている。

【0003】Tangらが、有機層の膜厚を薄くして駆 動電圧を低減することに注力した理由は、前記論文中に も記載されている様に1960年代にHelfrich らがアントラセン単結晶からの電界発光 (EL) を得た 際に、外部量子効率が約5%の高い値を有していたにも 拘わらず、駆動電圧に100V単位の高い電圧を要した ため、結果として低い対電力変換効率 (W/W) しか得 られないと言う問題を克服するためであるとしている。 そして、彼らが請求する有機EL素子の構造とは、順に アノード、ホール注入 (輸送)層、 (電子輸送性を有す る) 発光層、カソードという様に積層される多層構造で あり、EL量子効率は少なくとも5×104(0.05 %) を与えるものであるとしている。特別昭59-19 4393号公報には、EL量子効率とは、「単線に外部 回路で測定される電子(数)/秒に対する、光子(数) /秒の比に等しい。」と記載されている。 現時点におい て (一重項励起状態からの発光を利用する) 蛍光発光物 質を使用したときに、Tangらの提案した薄膜構造の ELデバイスでも該量子効率は5%を超えるものが既に 報告されており、さらに(三重項励起状態からの発光を 利用する) 燐光発光物質を使用した時には該量子効率は 20%に近づきつつある。該量子効率は実際にデバイス の外に放出された光子数から計算されたもの (外部量子 効率と呼ばれている) であるが、デバイス内部で発生し た光子数はそれより遙かに多く、内部量子効率と呼ばれ るその効率は外部量子効率の約5倍近いと予言されてい る。従って、現時点でも燃光発光物質を使用した時に は、該内部量子効率は既に100%に到達しつつあり、 有機EL素子にとって残された課題は素子寿命等に関わ る信頼性の向上のみ、となった感がある。この様に、T angらの特許、論文の発表が全世界の有機ELデバイ るものとして注目されている。Tangらは、素子の高 50 スの研究に拍車をかけ、彼らの提示した構造を基本とし

20

て幾多の改良がなされ、現在では車載用もしくは携帯電 話の表示装置等の用途に既に商品化され始めた、という 状況になっている。

【0004】しかしながら、この様な従来の有機EL素 子は、素子寿命の観点では、表示ディスプレイ用途で必 要とされる100cd/m²単位程度の輝度でようやく 1万時間を超える半減寿命が達成されるに至ったにすぎ ず、照明用途等で必要とされる $1000cd/m^2 \sim 1$ 0000cd/m2程度の輝度で実用ト必要な妻子寿命 (1万時間以上)を得ることは、現段階では依然として 10 難しいとされ、実際にそのような高輝度、長寿命の有機 EL素子は朱だ実現していない。前述のように、有機E レデバイスが注目を集めたのは、薄膜形成可能な材料を 見出して、実際に10V以下の低電圧で駆動出来たこと によるが、一方で、照明用途等に必要とされるような高 輝度発光を得るためには、数10mA/cm2から数1 0 0 mA/c m2に達する高電流密度を要するという欠 点も存在する。因みに、現在、最も実績のある緑色発光 デバイスで、該電流密度でまかなえる輝度は数千から数 万cd/m<sup>2</sup>程度である。電荷注入型デバイスの宿命と も言えるこの性質が、有機ELデバイスにおいて、同じ く電荷注入型デバイスであり、無機化合物半導体を使用 する無機LEDと比較して、比較的大きな課題をデバイ ス寿命に提起することは容易に想像出来る。真空燕着法 によって形成される低分子有機物膜中を流れる電流の表 性(本質)は、飲分子間を移動する電子、ホールのホッ ピング伝導であるが、化学的見地から該分子の維動を網 察すれば、電子輸送性分子やホール輸送性分子が、(平 時の) 電気的中性分子からラジカルアニオン状態やラジ カルカチオン状態へと移行する過程を繰り返している、 すなわち (ルイスの定義による) 酸化還元反応を繰り返 していることを意味する。有機ELデバイスが高輝度発 光時において高電流密度を要すると言う性質は、該反応 の繰り返し頻度が高いことと同義であり、当然、有機分 子の劣化速度は該酸化還元反応の繰り返し頻度、つまり 電流密度に比例する。

【0005】この様な問題に対して、特開平11-32 9748号公報(対応米国特許6,107,734号明 細書)には、複数の有機発光層が中間導電層を介して電 気的に直列に接続されていることを特徴とする有機EL 40 素子が提案されている。この公報には「中間導電層とし ては、層内を略等電位に保つとともに、一方の主表面よ り正孔を、他方の主表面より電子を注入できるものなら 各種用いることが出来る。」と記載されている。しかし ながら、単純マトリクスディスプレイの各画素の発光は 陰極と陽極間に電圧が印加されたとき両電極の交差する 領域に挟まれた発光層のみが発光することにより、動画 表示が可能となるのであるが、例えば、略等電位面であ る、該中間導電層が有機膜の成膜エリアと同一で略全面 に亘って成膜されている場合には(すなわち、該中間導 50

電層が該交差領域以外にも存在していると)、所望の発 光領域であるはずの該交差領域以外が発光することにな る。具体的には、陰極と中間導電層が交差する領域、器 極と中間導電層が交差する領域、もしくは(中間導電層 が複数存在する場合は) 中間導電層と中間導電層が交差 する領域は、全て発光の可能性がある。従って、この公 報 (特開平11-329748号公報) には「中間進電 層は隣接する画案の中間導電層から分離されているだけ でなく、電源からも分離されている。」と記載されてお り、単純マトリクス構造を有する各画素中に存在する中 間導電層を互いに分離させるために、1μm超の膜厚を 有してかつ急峻な段差形状を有する層間絶縁膜を各画素 間に予め作製し配置しておけば、有機物蒸着用シャドー マスクを装着したまま中間導電層を成膜しても該形状の 層間絶縁膜の存在によって中間導電層は自然に分断され る、というアイデアが記載されている。ところが、この 場合には、陰極の膜厚が通常の有機EL素子のように 0. 1 μm (100 nm) 程度であると、分断されては ならないはずの陰極までもが、該層間絶縁膜によって分 断されてしまうので、厚膜 (1μm以上) にしても結晶 化による問題 (一般にヒロックと呼ばれる問題) を起こ しにくい In (インジウム)を陰極材料に用いることで 陰極ラインの電気的分断を防止している。この場合、一 般に配線材料に用いられ、かつ安価なAlの様な金属を 用いることが出来ないばかりか、「1μm超の膜厚を有 してかつ急峻な段差形状を有する層間絶縁膜」を安定に 形成しなければならない必要性があり、やはりスループ ットの低下は避けられない。

【0006】また、本発明者らは、特顧2001-22 5847号明細書において、従来の有機EL妻子を構成 する発光ユニット(従来の有機EL素子を構成する要素 のうち、陰極と陽極を除いた構成要素) が2個以上の複 数個存在して、かつ該発光ユニットが等電位面として機 能する透明な層によって仕切られていることを特徴とす る有機EL案子を提案した。ここで、等電位面とは、電 圧印加時に層内で厚さ方向にも、面方向にも電位差が実 質的にない層を意味する。別言すれば、該等電位面が進 電性物質、具体的には比抵抗が1,0×10<sup>2</sup>Q・cm 未満である物質からなることを暗黙のうちに要請してい た。しかしながら、前記特別平11-329748号公 報と同様に、この様な導電率の高い (比抵抗の低い) 物 質を使用して複数の発光ユニットを仕切った場合、面方 向(基板に平行な方向)への導電性によって発光エリア を思い通りに規定することが難しい場合がある。実際 に、図38(b)に示すように、陰極55と陽極52が ともに2mm幅のストライプ形状で、互いに直交交差す るように作製し、発光エリアを交差領域の2mm角正方 形(口)になるよう意図しても、等電位面54が所望の 2mm角正方形 (口) のエリア以外に存在していると (広がっていると) 意図しない発光エリアも光ってしま

う。この素子の発光状況を示す写真を図38(a)に示 す。この様な問題を回避するためには、本発明者らが特 顾2001-225847号明細書の実施例において行 ったように、該等電位面の成膜を所望の発光エリアのみ に規定するため、所望の発光エリアと同等の開口形状を 有するシャドーマスク (2mm角形状 (□)) を使用し て該等電位面の形成を行わねばならなかった。特に、表 示装置の場合、各発光画素の辺の長さや、各画素間のピ ッチは0.1mm程度以下であるため、この様な方法 で、所望の画素のみを選択的に光らせることにはさらに 10 困難を伴う。量産時における生産性を考慮すれば、この 様かシャドーマスクの交換作業や位置合わせ作業は、ス ループットの低下を招くので好ましくない。

[0007] 【特許文献】特開昭59-194393号公報 特開昭63-264692号公報 特開平2-15595号公報 米国特許第4,539,507号明練書 米国特許第4,769,292号明細書 米国特許第4,885,211号明細書 [8000]

【発明の目的】本発明は、前配の事情に鑑みてなされた ものであり、その目的は従来の有機EL素子では達成困 難であった高輝度発光時での長寿命を実現しうる素子構 造を効率よく安定的に提供出来、素子作製時、特に陰極 と陽極に挟まれた(主に有機物からなる)複数の発光ユ ニットと、本発明で新たに導入された電荷発生層の成膜 時に (蒸着エリア規制のための) シャドーマスクの頻繁 な交換や位置合わせを必要とせず、また単純マトリクス 構造のディスプレイの生産時においても、陰極ライン形 30 成時に断線の危険性を有するような(急峻な段差形状を 有する) 層間絶縁膜の形成も不要であって、従って、高 い生産性を維持出来、単純マトリクス型ディスプレイ等 も簡便に、効率よく生産可能な有機エレクトロルミネッ セント奏子を提供することにある。

#### [00009]

【発明の概要】本発明者らは、前記課題を解決するため 鋭意研究の結果、対向する陽極電極と陰極電極の間に存 在する複数の発光ユニットが、それぞれ1.0×102 Ω・cm以上、好ましくは1、0×105Ω・cm以上 の比抵抗を有する(以下、この性質を'繁気絶縁性の' と略すことがある) 電荷発生層で仕切られて積層されて いる構造を有することによって、上記目的を達成しうる との知見を得、本発明を完成した。この構造を有する素 子の両電極間に所定電圧が印加されたとき、陰極と陽極 が交差する領域に存在する該複数の発光ユニットのみが 「あたかも直列的に接続されて」同時に発光して、従来 型の有機EL素子では実現不可能であった高い量子効率 (又け常流効率) を実現することができる。各発光ユニ ットが電荷発生層によって「あたかも直列的に接続され so とが望ましい。(a)成分の有機化合物のイオン化ポテ

て」とは、素子に所定の電圧を印加したときに、各電荷 発生層が奏子の除板方向にホールを注入し、陽極方向に 電子を注入する役割を果たすことにより、陽極と陰極に **捜まれた全ての層 (発光ユニットと電荷発生層) が電気** 絶縁層から形成されているにも拘わらず、結果として複 数の発光ユニットが電気 (回路) 的に直列に接続されて いる様に振る舞うことを意味する。

【0010】すなわち、本発明の有機EL素子は、対向 する陽極電極と陰極電極の間に、少なくとも一層の発光 層を含む発光ユニットを複数個有する有機エレクトロル ミネッセント素子において、各発光ユニットが少なくと も一層からなる電荷発生層によって仕切られており、か つ、該電荷発生層が1. 0×10°Ω・cm以上、好ま 1.くは1.0×105Q・cm以上の比抵抗を有する電 気的絶縁層であることを特徴とする。また、言うまでも ないが、各発光ユニットを構成する層を形成する物質 は、従来の有機EL素子における陽極と陰極に挟まれた 構成部分を示すので、当然そこで形成されている全ての 層も1、0×102Ω・cm以上の比抵抗を有する電気 20 絶縁性の層である。

【0011】本明細書において、「発光ユニット」と は、主に有機化合物からなる少なくとも一層の発光層を 含む層構造を有し、従来型有機EL素子の構成要素のう ち臨極雷極と陰極雷極を除いた要素を指す。また、「電 荷発生層」とは、1.0×102Ω・cm以上、好まし くは1.0×105Ω・cm以上の比抵抗を有する電気 絶縁性の層であって、前途の様に電圧印加時において素 子の陰極方向にホールを注入し、陽極方向に電子を注入 する役割を果たす層のことを言う。

【0012】本発明の有機EL素子において、電荷発生 層は、異なる2種類の物質の精層体又は混合層からな り、 該 2 種類の物質間で酸化還元反応によってラジカル カチオンとラジカルアニオンからなる電荷移動錯体が形 成しており、該電荷移動錯体中のラジカルカチオン状態 (ホール) とラジカルアニオン状態 (電子) が、電圧印 加時にそれぞれ陰極方向と陽極方向へ移動することによ り、前記電荷発生層の除極側に接する発光ユニットへホ ールを注入し、電荷発生層の陽極側に接する発光ユニッ トへ電子を注入するのが好適である。

【0013】また、本発明の右機EI、妻子において、常 荷発生層は (a) イオン化ポテンシャルが 5. 7 e V よ り小さく、ホール輸送性すなわち電子供与性を有する有 機化合物及び(b)(a)の有機化合物と酸化還元反応 による電荷移動舗体を形成しうる無機物質又は有機物質 からなる積層体又は混合層からなり、前記(a)成分と (b) 成分との間で酸化還元反応による電荷移動錯体が 形成しているのが好適である。また、一般に電子供与性 を有する有機化合物が容易にラジカルカチオン状態とな るにはイオン化ポテンシャルが5. 7 e V より小さいこ

ンシャルが5.7 e V以上であると、(b)成分の物質 と酸化還元反応を起こすことが難しくなり、結果的に本 発明における電荷移動錯体の形成も困難になる。

【0014】さらに具体的には、(a) 成分の有機化合物がアリールアミン化合物であり、一般式(1): 【化2】

Ar<sub>2</sub>

(式中、Ari、Arz及びAriは、それぞれ独立に置 換基を有してよい芳香族炭化水素基を表わす。) で示さ れるアリールアミン化合物であるのが好ましい。この様 なアリールアミン化合物の例としては、特に限定はない が、特開平6-25659号公報、特開平6-2039 63号公報、特開平6-215874号公報、特開平7 -145116号公報、特關平7-224012号公 報、特開平7-157473号公報、特開平8-486 56号公報、特關平7-126226号公報、特關平7 -188130号公報、特開平8-40995号公報、 特開平8-40996号公報、特開平8-40997号 20 公報、特開平7-126225号公報、特開平7-10 1911号公報、特開平7-97355号公報に開示さ れているアリールアミン化合物類が好ましく、例えば、 N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジア ミノフェニル、N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3-メチルフェニル) -4, 4' -ジアミノビフェニ ル、2、2ーピス(4ージーpートリルアミノフェニ ル) プロパン、N, N, N', N'-テトラーp-トリ ルー4、4'ージアミノビフェニル、ビス(4ージーp ートリルアミノフェニル) フェニルメタン、N, N' - 30 ジフェニルーN, N' -ジ (4-メトキシフェニル) -4, 4' -ジアミノビフェニル、N, N, N', N' -テトラフェニルー4、4'ージアミノジフェニルエーテ ル、4、4'ーピス(ジフェニルアミノ) クオードリフ エニル、4-N, N-ジフェニルアミノ- (2-ジフェ ニルビニル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N、N-ジフェニルアミノスチルベンゼン、N-フェニルカルバ ゾール、1、1-ビス(4-ジ-p-トリアミノフェニ ル) ーシクロヘキサン、1、1ービス(4ージーロート リアミノフェニル) -4-フェニルシクロヘキサン、ビ 40 ス (4ージメチルアミノー2ーメチルフェニル) ーフェ ニルメタン、N, N, N-トリ (p-トリル) アミン、 4- (ジ-p-トリルアミノ) -4' - [4 (ジ-p-トリルアミノ) スチリル] スチルベン、N, N, N', N'ーテトラフェニルー4、4'ージアミノーピフェニ ルN-フェニルカルパゾール、4,4'-ビス[N-(1ーナフチル) - N-フェニルーアミノ] ピフェニ

ル、4, 4'' - ピス [N- (1-ナフチル) - N-フ ェニルーアミノ] p-ターフェニル、4, 4' - ピス [N- (3-アセナフテニル) - N-フェニルーアミ

ノ] ピフェニル、1、5-ビス [N-(1-ナフチル) -N-フェニル-アミノ] ナフタレン、4, 4' -ビス [N-(9-アントリル)-N-フェニル-アミノ] ビ フェニル、4、4' ' ーピス「N- (1-アントリル) -N-フェニル-アミノ] p-ターフェニル、4、4' ービス [N~ (2-フェナントリル) -N-フェニル-アミノ] ビフェニル、4, 4' -ビス [N- (8-フル オランテニル) - N - フェニル- アミノ] ピフェニル、 4. 4' -ビス [N- (2-ビレニル) -N-フェニル -アミノ] ピフェニル、4, 4'-ビス [N-(2-ペ リレニル) -N-フェニル-アミノ] ビフェニル、4, 4'-ビス[N-(1-コロネニル)-N-フェニル-アミノ] ピフェニル、2、6ーピス (ジーロートリルア ミノ) ナフタレン、2、6-ビス「ジー(1-ナフチ ル) アミノ] ナフタレン、2、6-ビス [N-(1-ナ フテル) -N-(2-ナフチル) アミノ] ナフタレン、 4. 4' 'ーピス [N, Nージ (2ーナフチル) アミ ノ] ターフェニル、4. 4'ービス {NーフェニルーN [4-(1-ナフチル) フェニル] アミノ) ピフェニ ル、4, 4' - ピス [N-フェニル-N- (2-ピレニ ル) -アミノ] ビフェニル、2, 6-ビス [N, N-ジ (2-ナフチル) アミノ] フルオレン、4、4''-ビ ス (N, N-ジーp-トリルアミノ) ターフェニル、ビ ス (N-1-ナフチル) (N-2-ナフチル) アミン、

12

下記の式: 【化3】



で表わされる4, 4'ーピス [N-(2-ナフテル)-N-フェニルーアミノ] ピフェニル  $(\alpha-NPD)$ 、下記の式:

配の式: 【化4】



で表わされるスピローNPB、下記の式: 【化5】



(8)

で表わされるスピローTAD、下記の式: [4k.6]

で表わされる2-TNATAなどがある。さらに、従来 有機EL素子の作製に使用されている公知のものを適宜 用いることができる。またさらに、該アリールアミン化 合物はガラス転移点が90℃以上であるアリールアミン 化合物であることが、素子の耐熱性の観点から望まし い。上記、α-NPD、スピロ-NPB、スピロ-TA D及び2-TNATAはガラス転移点が90℃以上であ る、好適な化合物の例である。

【0015】本発明の有機EL案子において、電荷発生 層が異なる2種類の物質の積層体からなる場合、該積層 体を構成する一方の物質は、該電荷発生層に隣接する発 光ユニット中のホール輸送層を構成する有機物質であっ てもよい。また、この場合に、ホール輸送層が上記

(a) 成分であるアリールアミン化合物から成るのが好 ましい。 [0016]

【発明の実施形態】次に、図面を参照して本発明を詳細 に説明する。本発明の有機EL素子は、前配のように、 既知の有機EL素子の基本構造である陽極電極/発光ユ 30 ニット(少なくとも一層の発光層を含む、主に有機物か らなる層で一般的に2層以上の積層構造を有する) /除 極電極のうち、両電極に挟まれた発光ユニットが複数個 (2個以上) 存在し、各発光ユニットが1.0×10<sup>2</sup> Ω·cm以上、好ましくは1.0×10<sup>5</sup>Ω·cm以上 の比抵抗を有する電気絶縁性の電荷発生層によって仕切

【0017】従来の有機EL素子は、図1に示すよう に、単一の発光ユニットが電極に挟まれた構造となって おり、除極側から電子 (e-)、 陽極側からホール (h + )を注入して発光ユニット内で再結合し、励起状態を 生成し発光する。これに対して、本発明による有機EL 素子は、図2に示すように、常荷発生層によって仕切ら れた複数の発光ユニット内で、電子ーホール再結合が生 じ、したがって複数の発光が電極間で発生する。

られていることを特徴としている。

【0018】本発明の有機EL素子において、電荷発生 層を形成する材料としては、比抵抗が1.0×10<sup>2</sup>Ω cm以上、好ましくは1.0×10<sup>5</sup>Q·cm以上で ある電気絶縁性材料を使用する。また一般に、可視光の

の透過率が50%未満であると、生成した光が電荷発生 層を通過する際に吸収され、複数の発光ユニットを有し ていても所望の量子効率(電流効率)が得られなくな ろ、また、電荷発生層を形成する材料は、上記の比板坑 を有するものであれば、無機物質でも有機物質でも使用 可能であるが、本発明における電荷発生層の好適な構成 は、前記のように、異なる2種類の物質の積層体又は混 合層からなり、該2種類の物質間で酸化還元反応による ラジカルカチオンとラジカルアニオンからなる電荷移動 錯体が形成しており、該電荷移動錯体中のラジカルカチ オン状態とラジカルアニオン状態が、電圧印加時にそれ ぞれ陰極方向と陽極方向へ移動することにより、前記電 荷発生層の陰極側に接する発光ユニットへホールを注入 1. 電荷発生層の陽極側に接する発光ユニットへ電子を 注入するものである。

【0019】前記のように、本発明の素子における電荷 発生器は、(a) であるアリールアミン化合物と、

(b) 該アリールアミン化合物と酸化還元反応によって 電荷移動錯体を形成しうる物質(無機物質でも、有機化 合物でも良い)との積層体又は混合層であるのが好適で ある。図3は、前記の(a)成分と(b)成分の積層体 である電荷発生層における電荷移動機体の形成と電圧印 加時における電子及びホールの移動を示す説明図であ る。また、図4は、前配の(a)成分と(b)成分の拠 合層である電荷発生層における電荷移動錯体の形成と電 圧印加時における電子及びホールの移動を示す説明図で ある.

【0020】さらに、電荷発生層を構成する2種類の化 合物が酸化還元反応により電荷移動錯体を形成しうるも のであるか否かは、分光学的分析手段によって確認する ことができる。具体的には、2種類の化合物がそれぞれ 単独では、波長800~200nmの近赤外領域に吸 収スペクトルのピークを示さないが、2種類の化合物の 混合膜では、波長800~2000 nmの近赤外領域に 吸収スペクトルのピークがあり、2種類の化合物間での 電子移動を明確に示唆する存在(もしくは証拠)として 確認することができる。

【0021】図5は、アリールアミン化合物である2-TNATA、α-NPD、スピロ-TAD及びスピロー NPBと、V2Os (5酸化パナジウム) のそれぞれ単独 での吸収スペクトル、及び各アリールアミン化合物と5 酸化パナジウムとの混合膜の吸収スペクトルを示す。こ の図から明らかなとおり、アリールアミン化合物及び5 酸化パナジウムは、単準では波長800~2000nm の近赤外領域にピークを示さないが、アリールアミン化 合物と5酸化パナジウムとの混合膜は、波長800~2 000nmの近赤外領域に顕著なピークを示し、電荷移 動錯体を形成していることを確認することができる。図 6は、2-TNATAと4F-TCNQのそれぞれ単独 透過率が50%以上の層であることが好ましい。可視光 50 膜及び混合膜の吸収スペクトルを示し、図7は、α-N PDとR。OI(了酸化2 レニウム)の連合線の吸収スペクトルを示す。関うの図7 に示した単語合線の吸収スペクトルを示す。関うの図7 に示した単語合線の吸収スペクトルの(単線な)重点合わせではなく、電子移動を伴う反応によっ、第3の断たが吸収ビーかが運が外継端線 30 n m ~200 n mの位置に模型と下る反応の存在が、電圧印加時における電荷を影を可能とする重変を要件であることが明した。既位学反応は、該2種類の化合物を模層上に際には、該2種類の化合物を模形と大原には、該2種類の化合物を模形とない。

「00 2 2 上 未開いに対して、第2 単種の化合物を模形はして、電荷差と単を形成して、電荷差と単を形成して、電荷差と単を形成して、電荷差と単を形成して、電荷差に、「第2 世紀一次、「第2 世紀一次」とは、前述のように、「従来の有限に上赤子を構成する要素」のう。「機能と極能とを除いた機能を手が、一切があるとい、「使来の有限に上赤子を構成する要素」のう。「機能と極能とを除いた機能を手が、一切がある」と、

「従来の有機EL素子を構成する要素」としては、例え ば、(陽極) /発光層/ (陰極) 、(陽極) /ホール輪 送層/発光層/ (陰極) 、 (陽極) /ホール輸送層/発 光層/電子輸送層/(陰極)、(陽極)/ホール注入層 /ホール輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/ (陰極) などが挙げられる。本発明による有機EL素子 においては、各発光ユニットが電気絶縁件の電荷発生脳 によって仕切られて、複数 (2個以上) 存在するもので あれば、該発光ユニットは、いかなる積層構造を有して いてもよく、発光層、ホール輸送層、ホール注入層、電 子輸送層、電子注入層などに用いる物質についても、特 に制限はなく、従来これらの層の形成に用いられた任意 の物質であってよい。発光層に混合されて用いられるこ ともある発光材料についても、特に制限はなく、公知の 任意のものが使用され、例えば、各種の蛍光材料、機光 20 材料などが挙げられる。

【0023】陰氣極材料としては、一般的には仕事間数 の小さい金属、またそれらを含む合金、金属酸化物等が 用いられることが多い。具体的にはLi等のアルカリ金 属、Mg、Ca等のアルカリ土類金属、Eu等の希土額 金属等からなる金属単体、もしくは、これらの金属とA 1、Ag、In等との合金などが挙げられる。また、本 発明者らが提案した、陰電極と有機層との界面に金属ド ーピングされた有機層を用いる構成(特別平10-27 0171号公報、特開2001-102175号公報款 照)では、陰電極は導電性材料であれば、その仕事関数 等の性質は別段、制限とはならない。また、同様に本発 明者らが特開平11-233262号公報及び特開20 00-182774号公報に開示した技術を使用して、 陰極電極に接する有機層をアルカリ金属イオン、アルカ リ土類金属イオン及び希土類金属イオンの少なくとも1 種を含有する有機金属錯体化合物により構成する場合、 該錯体化合物中に含有される金属イオンを真空中で金属 に還元しうる金属、例えば、A1、Zr、Ti. Siた どの (熱還元性) 金属、もしくはこれらの金属を含有す 50 る合金を陰電極材料として使用することもできる。これ らのうち、特に、配線電極として一般に広く使用されて いるアルミニウムが蒸着の容易さ、光反射率の高さ、化 学的安定性等の親点から好ましい。

【0024】また、陽極電極材料としては、特に制限はなく、例えば、ITO (インジウム・すず酸化物)、I ZO (インジウム・亜鉛酸化物)などの透明導電材料を 使用することができる。

【0025]さらに、また同じく本発明者らが特額20 01-142672号解書に配載した土地を用いてI 下の課題を有機の影響の機の上がカスペッタリン によって行う場合は、前述と同様に特隔平10-270 171号の様で記載されている金属トエーングきれた有 機器を混手社入場に用いれば前途の170や120ともは、 だって、路板、路板の卵板を連引をして、存機観ら低 変やて、路板、路板の卵板を連引をして、存機観ら低 変や工、路板、路板の卵板を連引をして、存機観ら低 変を上場も同様に透明であるから、透明な光光ますを る事と出まるし、上述の一般的な存機を1乗子の場合と は空に、陽板を異しては酸を受調を載をする場合と は空に、陽板を異してはなります。 もちろん可能である。また、原観頭件に関しては必ずし もある人の可能である。また、原観頭件に関しては必ずし も高極側から物とのと実質なく、整板側から成を始め

ても良い。
【0026】 本発明の有機EL素子は、対向する極極電極と整備電極の間に複数質の発光ユニットを有し、各発光ユニットが1.0×10<sup>2</sup>Q・cm以上、好ましくは1.0×10<sup>4</sup>Q・cm以上の比較比を有する電荷発生。 能によって性切られていれば、能や金融材料の機類。 もしくはそれら電極に接する電荷注入層の形成法については従来型の有限と具ますで広く利用されてきた公知の技術としますでは、

【0027】新しい素子構造を有する本発明の有機EL

業子は、次の点で従来の有機と上男子とは大きく異なる 特徴を持つ。ます、従来の有機とし男子においては、 「外駆問節で削度される電子(像)/砂に対する、光子 (策) /砂の比」である最子効率の上限は、理論上、1 (= 100%) であったが、本発明による有機とし黒子 においては、理論上の限別はない。何故なた図を14所 くはHOMO、最高被占地がからの電子而 (らし さけHOMO、最高被占地が からの電子の目さな さによる、ラジカルカチオンの生成を意味しており、 病変を出傷の機能側に接する層を削成する有機分子股の価 報子動から目をおれた電子は、機種側に接する層を構 成する有機分子要の導電布(もしくにLUMO、 ... 最 低半着も執道)に注入されることで発光性膨起が患を作 別当すために再列目されるからである。後そで、電子

生層によって仕切られた各発光ユニットの量子効率 (こ

の場合は各発光ユニットを (見かけ上) 通過する電子

(数) /砂の比と定義される) の総和が、本発明の有機

(数) /砂と、各発光ユニットから放出される光子

E L 素子の量子効率となり、その値に上限は無い。つま り、本発明の有機EL素子は、従来の有機EL素子が複 数、金属導線によって直列に接続されている状態と回路 的には同一であるが、電荷発生層が極薄い透明な膜構造 であり、しかも有機層と略同一の比抵抗を有する(電気 的) 絶縁層より構成されているので、依然として従来型 の有機EL素子と同様に、陰極と陽極の交差する領域の みが発光する薄膜形状の面状発光デバイスとして動作可 前である。

【0028】もちろん、本発明の有機EL素子は、電極 to 以外は1. 0×10<sup>2</sup>Ω·cm以上、好ましくは1. 0 ×105Ω・cm以上の比抵抗を有する絶縁性物質のみ で構成されているにも抑わらず、結果的には従来型の右 機EL素子が複数 (n個)、直列に接続されたかのごと く動作するため、駆動電圧は各発光ユニットによって消 費される電位降下分 (Vn) の総和 (V=V1+V2+ ·····+Vn) であることは、言うまでもない。従って、 従来の有機EL素子の利点であるとされてきた10V以 下での低電圧駆動は、発光ユニットの数 (n) が増える につれて実現不可能となるのは、本発明の有機EL素子 20 においては当然である。

【0029】それにも拘わらず、本発明の有機EL素子 は、従来の右機EIL妻子と比較していくつかの優位点を 有する。まず、従来型の有機EL素子の輝度は、電流密 度にほぼ比例し、高輝度を得るためには必然的に高い電 流密度が必要であった。一方、素子寿命は前述のように

(駆動電圧ではなく) 常流密度に反比例し、従って高輝 度発光は、素子寿命を短くする。一方、本発明の有機E L素子は、例えばn倍の輝度を所望電流密度において得 たい場合は、電極間に存在する同一の構成の発光ユニッ 30 トをn個とすれば、電流密度を上昇させることなくn倍 の輝度を実現できる。この時、前述の通り駆動電圧もn 倍、もしくはそれ以上になるのは当然であるが、n倍の 輝度が寿命を犠牲にせずに実現できることの利点は、計 り知れない。

【0030】また、本発明の有機EL業子の除棒と隔板 との間の膜厚は、当然の事ながら発光ユニットの数が増 えるにつれて厚くなる。具体的には、両電極に挟まれて いる発光ユニットがn個存在すれば、該膜厚も従来型有 機EL素子の略n倍になり、その(発光ユニットの)個 40 数に制限は無いので、電極間膜厚の制限もない。従来型 有機EL素子の電極間蹲厚が1umを超えないことや (より実状に則せば2000Å (200nm) 以下であ った)、駆動電圧が25V以下であることを不可避とし ていた事に鑑みても、本発明の有機EL素子は、本質的 に、従来型有機EL素子とは異なる特徴を有する。(前 記kodak特許、特開昭59-194393号公報、 特開昭63-264692号公報、特開平2-1559 5号公報、米国特許第4,539,507号明細書、同

1 長明細書森屬)

すなわち、本発明の有機EL素子には、電極間膜厚の上 脚も駆動電圧の上脚も量子効率(電流効率)の上脚も存 在しない。他方、従来型有機EL素子は、駆動電圧の上 昇は電力変換効率 (W/W) の低下を招くだけであった が、本発明の有機EL素子の場合は、n個の発光ユニッ トを電極間に存在させると発光開始電圧 (turn o n Voltage)等も終れ倍となり、従って所望鍵 度を得るための電圧も略n倍となるが、量子効率(電流 効率) も略n倍となるため、この場合原理的には電力変 換効率 (W/W) は変化しないことになる。

【0031】また、発光ユニットが複数存在する本発明 の有機EI 妻子の副次的利点と1. ては、妻子領絡の危險 性を低減できる点が挙げられる。従来型の1個の発光ユ ニットしか有しない有機EL素子では、該発光ユニット を構成する膜中に存在するピンホール等の影響で除極、 陽極間に (電気的) 短絡を生じた場合は、即無発光素子 となってしまうが、本発明の有機EL素子の場合は雷極 間膜厚が厚いので、短絡の危険性が低下することはもと より、ある特定の発光ユニットが短絡していたとして

も、他の発光ユニットは依然として発光可能であり、無 発光と言う最悪の事態は回避できる。特に定電流駆動で あれば、駆動電圧が短絡した発光ユニット分、低下する だけであり短絡していない発光ユニットは正常に発光可 能である。

【0032】その他に、例えば、単純マトリクス構造の 表示ディスプレイを応用例とした場合は、電流密度の減 少は、配線抵抗による電圧降下や基板の温度上昇を従来 型有機EL素子の場合に比べて大きく低減できることを 意味する。この点でも、本発明の有機EL素子構造は有 利である。また、発光素子部分を挟んでいる両電極間の 駆動電圧が従来の素子に比べて高いことは、配線抵抗に よる電圧降下分が輝度減少にさほど影響を与えないこと を意味し(5 Vで1000 c d/m2の輝度を得られる 素子と、50Vで1000cd/m2の輝度を得られる 素子を比較して、配線抵抗によって1Vの電位降下が生 じた場合の輝度低下に及ぼす影響を想像するだけで十分 である)、ただでさえ配線部分の電圧降下が小さい本発 明の素子構造の特徴と相俟って、従来の素子では不可能 であった定電圧制御による単純マトリクス構造の表示デ バイスの実現さえ可能であることを意味する。

【0033】また、同様に大面積を均一に光ちせる様な 用途、特に照明を製品応用例として考えた時にも前記の 特徴は充分有利に働くはずである。何故なら従来の有機 EL素子においては、電極材料、特にITO等に代表さ れる透明電極材料の比抵抗 (~10 · Ω· cm) は、金 属の比抵抗 (~10 ° Ω·cm) に比べて2桁程度高い ので給電部分から距離が離れるにつれて、発光ユニット に係る電圧 (V) (もしくは電場E (V/cm))が低 第4.769.292号明細書、同第4.885.21 50 下するため、結果的に給電部分近傍と遠方での輝度むら (輝度差) を引き起こしていたが、本発明の有機EL素 子のように所望の輝度を得るに際して、従来型有機EL よりも電流値を大きく低域できれば、該電位庫下を低減 出来、結果的に略均一な大面積の発光を得ることが可能 となる。

【0034】また、本発明における電荷発生層の比低抗 は1.0×10<sup>1</sup>0・m以上・定回がに「ひさしくは1.0×1 0<sup>1</sup>0・m以上・定回がに「ひつどのが環境技術 (~10<sup>1</sup>0・m)よりもはるかに高い環境をあるの表現フロ を用するのが確定であるか。、財政構発を展の成現フロ セス中も有機物成膜時と同一の高着エリア規制用シャド ーマスを使用する事ができるため、電極直接時以外は 該シャドーマスクの機構な交換や監合かせを必要とし ない、と言う生産性における多大な屋地を彼ることが出来る。

[0036]また、有機已L票子は、電極材料の物や性質の一つである仕事限数が票子の特性(郷勢産年等)を左右するといわれている。本発明の有機已上票子における電母を指導している。本発明の有機と上票子における電母を指列している。 起口を発生に当ないる。 起口を発生に対している。 している電子性と、(輸送)層の 形成計法、各売生ニットへの電荷(個子及びホール) 注入に膨しての、エネルギー障壁を低速するためには重 変化等とかる。

[0037] 何太は、各電幣発生層4-nから開電施力 向に電子社入をする際には、特開平10-270171 分公報や特開2001-102175分様に開示され ているように、電券発生費の陽極側に接する層として、 有限企物を運作与棒化ドナーリーペンシトとして機 能する金属との配合解からなる電子柱入場を有するのが 好ましい。ここで、ドナードーペントは、アルカリ金 ス・アルカリ土地登場及び市土坂金属のうちから遊択さ れた1種以上の金属からなるのが好ましい。また、上記 の電子性入解のサナードーペントを属のモルセル単比。 有機化合物に対しての、1~10であるのが好きしい。 いる中心性事がの、1末漢では、ドーバントにより選元 された分子(以下、選元分子)の濃度が低速だ、ドービ ング効果がかさく、10倍を超えると、関中のドーバン 沸度が増減を予難度をはるために起え、選元分子の数中 濃度が増減を予難度をはるために表え、選元分子が数 濃度が増減が上まった。ドービングの効果も下がっ てしまう。上記のような電子注入層を有する構成の発光 ニーフトとすることにより、電商発生機を形成する材料 の仕事で観覧に持わらず、各発生ニーントへの、エネルギー 中離空のない種子により乗るが

「回の当ま」主た、発生ニュートは、産産発生層の階種 網に接する層として、アルカリ金属、アルカリ土塩金属 及び杏土製金属のうちから選択される金属からなる観弾 がちヵ取以下、好ましくはつ、2~5ヵmの層からたる 電子社と層を有する構成であってもよい、この観野がら 雨を超えると、光の造造事が減少してしまうと同時 に、反応性が高く、受気中で不変定な社金属が透影に存 在することで、菓子を不安定にすることも知られている 金属層は大部分が有機物層に拡散して、結果的に前配の 金属ドービング層とほぼ同様の組成を有す機が生産して いるとも考えられ、少なくとも等電性を有する金属膜の 体はなしていない。

【0039】また例えば、各電荷発生層4-nから随電 極方向に電子往入する際には、特開平11-23326 2号公報や特開2000-182774号公報(約25米 国特許第5396209号別報書)(参照論文: J. E ndo, T. Matsumoto, and J. Kid o, Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 41 (2002) pp. L800-L803) に (体験明者

らにたって)順示されている電子注入層を、電房発生層の陽極側に設けることも好ましい。このタイプの電子注入側はアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、老地類金属イオンを含性に合物上にアルミニウム場の熱温で性を属と高落して飲金属イオンを全層状態に還元してなる「その地板反応止限」と解釈されるが、米楽明の素子の場合は放熱速で性金属と低薄にして該電元及に無機に概必要を最近させ合める。上に給するのが好ましい。なお、この時に使用される施選元金属は該に合物中の金属イオンを選示する時に自らは稼化されて、1、0 ×10°20 に、2010年以上の比較にある。

好主しい。ここで、ドナー・ドーベントは、アルカリ金 展、アルカリ土頭全属及び希土類金属のうちから選択さ れた1種以上の全属からなるのが好ましい。また、上配 の億子往入層中のドナードーベント全属のモル比率は、56 統 (特別平11-233262号公報や機関平2000

てしまう。)

(電気的) 絶縁性を失うばかりか透明性までもが失われ

182774号公報)に記載されている有機金属錯体 化合物以外に無機化合物であってもよく、具体的にはア ルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金 属イオンを含有する酸化物やハロゲン化物であってもよ いが、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、 希十類金属イオンを含有していればいかなる無機化合物 でもよい

【0041】さらに、上記の特開平10-270171 号公報や特開2001-102175号公報、特開平1 1-233262号公報や特開2000-182774 号公報(対応米国特許第6396209号明細書)の異 たスタイプの電子注入 (輸送) 層を重ねて使用するのも 好適である。具体的には発光層を含む有機層の上に(蒸 着順に)まず特開平10-270171号公報や特開2 001-102175の金属ドーピング層を所望膜厚で (低抵抗電子輸送層として) 積層して、次ぎに特開平1 1-233262号公報や特開2000-182774 号公報に記載の「その場反応生成層」を形成するのが良 い。この様な、異なるタイプの電子注入(輸送)層を重 ねて使用することで、従来の有機EL素子の陰極に接す る電子注入層を形成するアイデアは、本発明者らが特額 2002-273656号明細書に詳細に記してある。 この場合、電荷発生層 (の陽極側) に接するのは「その 場反応生成層」となるが、筆者らの検討では電荷発生層 に使用される物質とアルカリ金属等の化学的反応活性金 属との好ましくない相互作用を回避出来、結果として電 荷奈生屬から奈米ユニットへの電子注入障壁を軽減出来 る点で好適な電子注入層の形成法であることが判明し

【0042】また例えば、各電荷発生層4-nから陰電 30 極方向にホール注入する際には、本発明者らが特開平1 1-251067号公報や特開2001-244079 号公報において提案した、有機物をルイス酸化学的に酸 化しうる性質を有する電子受容性化合物(ルイス酸化合 物)がドープされたホール注入層を電荷発生層の除極側 に接触する層として形成しておくと、電荷発生層 4-n を形成する材料の仕事関数に拘わらず、エネルギー障壁 のないホール注入を実現することができる。さらに、透 明性を確保出来る極薄の電子受容性化合物(ルイス酸化 合物)層を形成して、ホール注入層としてもよい。この 40 場合、隣座は30nm以下とするのが好ましく、0.5 ~30nmの範囲とするのが好ましい。膜厚が30nm を超えると、光の透過率が減少してしまうと同時に、反 応性が高く、空気中で不安定な該ルイス酸化合物が過剰 に存在することで、素子を不安定にすることも知られて いるので、好ましくない。

【0043】電子受容性化合物 (ルイス酸化合物) とし ては、特に制限はないが、例えば、塩化第2鉄、臭化第 2鉄、ヨウ化第2鉄、塩化アルミニウム、臭化アルミニ ム、ヨウ化ガリウム、塩化インジウム、臭化インジウ ム、ヨウ化インジウム、5塩化アンチモン、5フッ化砒 素、3フッ化硼素等の無機化合物やDDQ (ジシアノー ジクロロキノン)、TNF (トリニトロフルオレノ ン)、TCNQ(テトラシアノキノジメタン)、4F-TCNQ (テトラフルオローテトラシアノキノジメタ ン) 等の有機化合物を使用することができる。ホール注 入層中の有機化合物と電子受容性化合物(ドーパント化 合物)のモル比率は、有機化合物に対して0.01~1 0の範囲であるのが好ましい。ドーパントの比率が0. 01未満であるとドーパントにより酸化された分子(以 下、酸化分子と称することがある)の濃度が低温ぎ、ド ーピングの効果が小さく、10倍を超えると、膜中のド ーパント濃度が有機分子濃度をはるかに招え、酸化分子 の膜中濃度が極端に低下するので、ドーピングの効果も 下がる。

【0044】また、電荷発生層を形成する物質の仕事関 数が4.5eV以上であれば、別段電子受容性化合物 (ルイス酸化合物) を使用しなくても、各発光ユニット に対してホール注入可能な場合がある。また逆に、後記 の実施例2に示したように、前記ルイス酸化合物がその 生主電荷発生層の構成要素として機能する場合もある。 【0045】本発明に用いる発光ユニットにおいて、陰 極や陽極に直接接している層に関しては、それぞれ電荷 発生層の陽極側に接する層、電荷発生層の陰極側に接す る層と間一構成にしてもよいし、組成の異なる電子注入 層やホール注入層を使用することもできる。もちろん、 従来の有機EL素子に使用されてきた電子注入層やホー ル注入層をそのまま好適に使用することができる。

【0046】本発明の有機EL素子の成膜時間は、従来 型有機EL素子と比べると、当然のことながら長くな る、また、略同一のプロセスを何回も繰り返すという特 徴があるので、現在広く使用されている枚葉式蒸着装置 ではプロセスに時間がかかりすぎ、また高価な有機材料 を従来よりも大量に使用するため製造コストも高くなる ことが、懸念される。このような場合に、本発明者らが 特爾2001-153367号明細書において提案した インライン式連続成膜装置を使用することにより成膜時 間を大幅に短縮し、かつ有機材料の使用効率を可能なか ぎり100%に近づけることができる。

【0047】また、本発明の有機EL素子を構成する有 機層、電荷発生層、電極層を形成するには、抵抗加熱蒸 着法、電子ビーム蒸着法、レーザービーム蒸着法、スパ ッタリング法など、従来から知られている公知の方法が 使用可能である。特に、電荷発生層を構成する要素とし て金属酸化物等の無機物質を使用する場合は、蒸着手法 によって、(酸素原子の化合物からの脱離等の原因で) 化学量論組成からはずれた組成の膝が形成されることが あるので注意を要する。また、スパッタリング法を使用 ウム、ヨウ化アルミニウム、塩化ガリウム、臭化ガリウ so して無機物質を蒸着する場合は、プロセス中に発生する

プラズマから (有機膜が成膜されている) 基板を隔離し て有機層にダメージを与えない方法を採用することが重 要である。また同時にスパッタリングされた化合物分子 が一定の値以下の運動エネルギーで有機障トにソフトに 成膜されることも、ダメージ低減のために重要である。 例えば、所定距離隔てて対向配置した一対のターゲット の各々の周辺の前方に電子を反射する反射電極を設ける とともに、磁界発生手段により各ターゲットの周辺部の 近傍にその面に平行な部分を有する平行磁界を形成した 対向ターゲット式スパッタ装置(特願2001-142 to 672号明維書参照)を、本発明の電荷発生層の形成に も好適に使用することができる。

【0048】また、基板上に成膜される全ての層を、蒸 着材料を真空中において加熱することにより気化又は昇 華させて被蒸着基板に付着させる蒸着方法であって、被 蒸着基板をその下面の蒸着エリアを解放した状態でその 平面方向に搬送するステップ;この蒸着基板内に、被蒸 着基板の搬送平面の下方に位置させて、該被蒸着基板の 搬送方向と直交する方向の蒸着エリアをカバーする蒸着 幅を有する蒸着材料収納容器を配置するステップ:及び 20 この蒸着材料収納容器を加熱し、該容器内部の蒸着材料 を気化又は昇華させて蒸着するステップ:を有する蒸着 方法によって成膜することができる(特額2001-1 53367号明細書参照)。

【0049】また、本発明の有機EL素子は、従来の有 機EL素子とは異なり、発光位置がとびとびに分離して 複数存在しているのが大きな特徴であるから、各発光位 置から光反射電極までの光学膜厚が全て1/4波長の略 奇数倍 (λ× (2n-1) /4、ただし、n=1、2、 3……) である時に最も高効率の発光効率を得ることが 30 出来る。従来の有機EL素子の構造では、(単一の)発 光位置から光反射電極までの光学膜厚は路1/4波長に 設定されていることが多く、それ以上に有機膜を厚く成 膜しても、駆動電圧の上昇を招くだけであった。

[0050] しかし、本発明者らは、前出の特開200 1-102175号公報において、光反射陰極に接する 電子注入層を構成する電子輸送性有機物とアルカリ金属 の組み合わせを適切に選択すれば、膜厚を1μm程度に まで厚くしても駆動電圧が上昇しないことや、隣原が厚 くなるにつれて干渉効果が顕著になり、色濃(つまり、 発光スペクトル形状) が大きく変化することを開示し た。具体的には、該電子注入層の光学膜厚が1/4波長 の略奇数倍 ( $\lambda \times (2n-1)$  /4、ただし、n=1、 2、3……) に設定されていてn数が大きくなると、発 光ピーク位置は変化しないが、発光スペクトル形状が細 くなり、逆に該光学膜厚が1/4波長の略偶数倍 (2× (2n) /4、ただし、n=1、2、3……) に設定さ れていて、n数が大きくなると、元の発光ピーク位置の 発光が顕著な干渉効果によって相殺され、結果的に大幅 な発光効率の低下が観測された。従って、本発明の有機 50 イング蒸着品)が所定パターンにコートされている [図

EL素子のように、結果としてn数が大きくて、発光位 置を複数有するような構造を持つ場合は、各発光位置か ら光反射電極までの膜厚を厳密に制御することが不可欠 である。 【0051】また逆に、このような煩わしい厳密な障原

調整の必要性から逃れるには、従来光反射電極であった

陰極電極(この場合は陽極電極が透明電極となる)を黒 色化して無反射電極とするか、もしくは (発光層からみ て) 該陰極電極方向に存在する少なくとも一層を光吸収 層として機能させることが出来れば、該光干渉効果に起 因する問題に考慮する必要がなくなる。 (もちろん反射 光を利用できない結果となるが、少なくとも前述の相殺 現象という最悪の事態を回避する事が出来る。) また逆 に、光反射電極が陽極電極である場合は該陽極電極それ 自身か、該陽極電極方向に存在する少なくとも一層が光 吸収機能を有していればよい。また、どちらか一方の電 極側が光乱反射面を有していれば (この場合はもう一方 の電極が透明電極となる) 原理的には該光干渉効果に起 因する問題に考慮する必要がなくなる。

【0052】また、下配実施例に示したように、本発明 の有機EL素子は、各発光ユニットが互いに異なる発光 色を有していて、結果的に所望の混色発光が得られるこ とも特徴の一つであるから、その場合も各発光ユニット が発する発光色によって上記光学膜厚を最適化する必要 がある。

[0053] 【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明はこれにより限定されるものではな い。なお、有機化合物、金属及び電荷発生層の成態に

は、日本ビーテック製真空蒸着機を使用した。蒸着物質 の成膜速度の制御や膜厚の制御は該蒸着機に取付けられ ている、水晶振動子を使用した成膜モニターCRTM-8000 (ULVAC (日本真空技術社) 製) を使用し た。また、成膜後の実質障原の測定には、テンコール (Tencor) 社製P10触針式段差計を用いた。素 子の特性評価には、ケースレー (KEITHLEY) 社 ソースメータ 2 4 0 0、トプコンBM-8 輝度計を使用 した。素子のITOを陽極、Alを除極として、直流電 圧を0.2V/2秒の割合でステップ状に印加して、電

圧上昇1秒後の輝度及び電流値を測定した。また、EL スペクトルは、浜松ホトニクスPMA-11オプチカル マルチチャンネルアナライザーを使用して定電流駆動し 測定した。

【0054】基準例1 (従来の有機EL素子の作製例-緑色発光素子の例)図9に示した積層構造を有する従来 の有機EL素子を下記のようにして作製した。ガラス基 板1上には、透明陽極電極2として、シート抵抗20Ω /□のITO (インジウム・すず酸化物、旭硝子社製ス パッタ蒸着品もしくは日本板ガラス社製イオンプレーテ 10の(a) 参照]。その上に、有機物成膜用金属マス ク40 「図10の (b) ] を介してホール輸送性を有す るα-NPDを10-6 torr下で2A/秒の蒸着速度 で700人の原さに成職して、ホール輸送層6を形成し た。次に、前記ホール輸送層の上に、発光層7として下 記載:

【化7】

で表されるトリス (8ーキノリノラト) アルミニウム錯 体(以下、Alqと略記することがある)と、緑色発光 蛍光色素であるクマリン誘導体 (商品名:C545T (KODAK社製)]を、この蛍光色素が1重量%の濃 度となるように各々の蒸着速度を調整して400Åの厚 さに成膜した。次に、前記発光層7の上に、金属(C s) がドーピングされた電子注入層8として、下記式: 【化8】

で示されるパソクプロインと金属セシウム (Cs) をモ ル比で1:1となるように各々の蒸着速度を調整して2 00Aの厚さに成膜した。次に、陰極電極5として陰極 成膜用金属マスク41 [図10の(c)参照]を介して 30 A1を蒸着速度10A/秒で1000Aの厚さに蒸着し た。この工程によって発光領域は、経0.2cm、横 0. 2 cmの正方形状となる〔図10の(d)参照〕。 得られた素子の発光スペクトルを図16に示す。この有 機EL素子において、陽極電極であるITOと陰極電極 であるA1との間に、直流電圧を印加して、発光層(A 1 a: C545Tの共蒸着層) からの緑色発光の誘特性 を測定した。図21、図22及び図23中のOプロット は、それぞれ、この素子 (基準例1) の輝度 (cd/m 2) - 常圧 (V) 特件, 電流密度 (mA/cm2) - 電圧 (V) 特性、電流効率 (cd/A) -電流密度 (mA/ c m2) を示すグラフである。また、この素子の発光開 始献圧は2.2 Vであった。

【0055】基準例2 (従来の有機EL素子の作製例-青色発光素子の例) 図11に示した積層構造を有する従 来の有機EL素子を基準例1と同様に下記のようにして 作製した。ガラス基板 1 上には、陽極透明電極 2 とし て、シート抵抗20Q/口のITO (インジウム・すず) 酸化物、旭硝子社製スパッタ蒸着品)が所定パターンに 機物成膜用金属マスク40 (図10の(b))を介して ホール輸送性を有するスピローNPBを10%torr 下で、2Å/秒の蒸着速度で800Åの厚さに成膜し て、ホール輸送層9を形成した。次に、前記ホール輸送 層の上に、発光層10として下記式: 【化91



で表されるスピローDPVBiを、2A/秒の蒸着速度 で400人の厚さに成膜した。次に、前記発光層10の 上に基準例1と同様に、金属ドーピング電子往入層11 として、パソクプロインと金属セシウム (Cs) をモル 比で1:1となるように各々の蒸着速度を調整して20 O Aの厚さに成膜した。次に、陰極電極5として陰極成 膜用金属マスク41 [図10の(c)参照]を介してA 1を蒸着速度10A/秒で1000Aの厚さ蒸着した。 この工程によって発光領域は縦0.2cm、横0.2c mの正方形状となる [図10の(d)参照]。得られた 素子(基準例2) の発光スペクトルを図17の点線に示 した。この有機EL素子において、陽極電極であるIT Oと陰極電極であるA1との間に、直流電圧を印加し て、発光層10 (スピローDPVBi) からの青色発光 の踏特性を測定した。図24、図25及び図26中の○ プロットは、それぞれ、この素子(基準例2)の輝度 (cd/m2) -電圧(V) 特性、電流密度(mA/c m2) - 電圧 (V) 特性、電流効率 (c d/A) - 電流 密度 (mA/cm2) を示すグラフである。この案子の 発光開始電圧は2.6 Vであった。

【0056】基準例3 (従来の有機EL素子の作製例-赤色祭光素子の例) 図12に示した積層構造を有する従 来の有機EL素子を基準例1と同様に下記のようにして 作製した。ガラス基板1上には、陽極透明電極2とし て、シート抵抗200/□のITO(インジウム・すず 酸化物、旭硝子社製スパッタ蒸着品) が所定パターンに コートされている [図10の (a) 参照]。その上に有 機物成際用金属マスク40 [図10の(b)]を介して ホール輸送性を有するα-NPDを10-6torr下 で、2Å/秒の蒸着速度で700Åの原さに成蹊して、 ホール輸送層12を形成した。次に、前記ホール輸送層 の上に、発光層13としてAlgと、赤色発光蛍光色素 であるDCITB (KODAK社製)を、この蛍光色素 が1重量%の濃度となるように各々の蒸着速度を調整し て400Åの厚さに成膜した。次に、前記発光層13上 に基準例1と同様に、金属ドーピング電子注入層14と して、パソクプロインと金属セシウム(Cs)をモル比 コートされている [図10の (a) 参照]。その上に有 so で1:1となるように各々の蒸着速度を調整して200

Aの厚さに成膜した。次に、陰極電極5として陰極成膜 用金属マスク41 [図10の (c) 参照) を介してA1 を蒸着速度10Å/秒で1000Åの厚さ蒸着した。こ の工程によって発光領域は縦0.2cm、横0.2cm の正方形状となる [図10の (d) 参照]。得られた素 子(基準例3)の発光スペクトルを図17に鎮線で示 す。この有機EL素子において、陽極電極であるITO と陰極電極であるA1との間に、直流電圧を印加して、 発光層 (Alq:DCJTBの共蒸着層) からの赤色発 光の諸特性を測定した。図24、図25及び図26中の 10 +プロットは、それぞれ、この素子(基準例3)の輝度 (cd/m²)-電圧(V)特性、電流密度(mA/c m<sup>2</sup>) - 電圧 (V) 特性、電流効率 (c d/A) - 電流 密度 (mA/cm2) を示すグラフである。この素子の 発光開始電圧は2.2Vであった。

【0057】実施例1 (電荷発生層がV2Os (5酸化バ

ナジウム) である素子) 図13に示す積層構造を有する本発明の有機EL素子を 製造する。基準例1と同じ順番で、 [図10の (a)] に示した所定パターンにコートされているITO上に有 20 の有機EL素子を製造する。基準例1とほぼ同様に、 機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)]を介し T、発光ユニット3-1を成膜した。すなわち、 $\alpha-N$ PDを600A、Alq:C545T=100:1の層 を400A、パソクプロインと金属セシウム (Cs) の 混合層を200点の厚さに順次成膜した。次に、前記金 属ドーピング層の上に電荷発生層4-1として、V2Os (5酸化パナジウム)を、成膜速度2A/秒で100A の厚さに成膜した。この電荷発生層も有機物成膜用金属 マスク40 [図10の(b)] を介して成膜した。次 に、有機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)] の 30 まま、前述の工程をもう一度繰り返して発光ユニット3 -2を成膜した。すなわち、α-NPDを600A、A lq:C545T=100:1 (重量比) の層を400 A、パソクプロインと金属セシウム (Cs) の混合層を 200Aの厚さに、順次成膜した。最後に、陰極電極5 として陰極成膜用金属マスク41 [図10の (c)]を 介して、A1を蒸着速度10A/秒で1000Aの厚さ に蒸着し、 [図10の (d)] に示したパターンを有す る有機EL素子を得た。該工程によって発光領域は縦 0. 2 cm、横0. 2 cmの正方形状となった。この右 4n 機EL素子において、腸極電極であるITOと陰極電極 であるA1との間に、直流電圧を印加して、発光層 (A 1 q: C545Tの共蒸着層) からの緑色発光の諸特性 を測定した。図21、図22及び図23中の口プロット はそれぞれ、この素子(実施例1)の輝度(cd/ m2) -電圧 (V) 特性、電流密度 (mA/cm2) -電 圧 (V) 特性、電流効率 (c d/A) -電流密度 (mA /cm2)を示すグラフである。この素子の発光開始電 圧は4. 4 Vであり、基準例1の素子のちょうど2倍の 電圧となった。この様に発光ユニットが電荷発生層によ 50

って仕切られて2個存在するこの有機EL素子は、基準 例1の有機EL素子と比べて、最高電流効率 (ひいては 量子効率)が、2倍近くに大きく向上した。この素子 (実施例1) は、5酸化パナジウム (V2Os) とホール 輸送性分子であるアリールアミン化合物、α-NPDと の分子間で酸化還元反応による電荷移動錯体が生成して いる (V2O5 + α-NPD+) と考えられ、5酸化パナ ジウム (V2Os) 層とα-NPD層の界面が電荷発生層 として機能している。得られた素子の発光スペクトルを 図16に鎖線で示す。発光スペクトルを観察すると、基 準例1のスペクトルとほぼ一致したが、スペクトルの半 値幅が基準例1と比較して若干細くなった。これは、2 つの発光ユニットの内、最初に成膜した発光ユニット3 - 1 からの発光が陰極で反射され、その陰極での反射光 と、直接基板方向に放射された発光との位相がほぼ一致 したための、干渉効果によると考えられる。

【0058】実施例2 (電荷発生層が有機物のみから構 成されている素子)

この実施例では、図14に示す積層構造を有する本祭明 [図10の(a)] に示した所定パターンにコートされ ているITO上に有機物成膜用金属マスク40[図10 の (b) ]を介して、発光ユニット3-1を成膜した。 すなわち、α-NPDを700Å、 (Alq: C545 T=100:1) の層を400Å、パソクプロインと金 属セシウム (Cs) の混合層を200Aの厚さに順次成 膜した。次に、前記金属ドーピング層の上に電荷発生層

4-1として、下記式:

化101

で表される4F-TCNQを成膜速度1A/秒で20A の厚さに成膜した。次いで、2-TNATA (バンドー 化学製)を成膜速度1A/秒で50Aの厚さに成膜し た。この電荷発生層も有機物成際用金属マスク40「図 10の(b) ]を介して成膜した。次に、有機物成膜用 金属マスク40 [図10の (b)] のまま、前述の工程 をもう一度繰り返して発光ユニット3-2を成聴した。 すなわち、α-NPDを700Å、 (A1g:C545 T=100:1) の層を400Å、パソクプロインと金 属セシウム (Cs) の混合層を200Aの厚さに、順次 成膜した。最後に、陰極電極5として陰極成膜用金属マ スク41 [図10の (c)] を介して、Alを蒸着速度 10A/秒で1000Aの厚さに蒸着し、「図10の (d)] に示したパターンを有する有機EL素子を得 た。該工程によって発光領域は縦0.2cm、横0.2

cmの正方形状とした。この有機EL素子において、陽 極電極であるITOと陰極電極であるAIとの間に、直 流電圧を印加して、発光層(Alg:C545Tの共蒸 着層)からの緑色発光の諸特性を測定した。図21、図 22及び図23中の+プロットはそれぞれ、この妻子 (実施例2) の輝度 (cd/m2) - 電圧 (V) 特性、 電流密度 (mA/cm2) - 電圧 (V) 特性、電流効率 (cd/A) -電流密度 (mA/cm2) を示すグラフ である。この素子(実施例2)は、前述のルイス酸化合 物である4F-TCNQとホール輸送性アリールアミン 分子である2-TNATAの両有機分子間で電荷移動錯 体を形成していると考えられるので (4F-TCNQ-+2-TNATA\*)、4F-TCNQ層と2-TNA TA層の界面が電荷発生層として機能している。また、 この素子では輝度=30cd/m2(電流密度=0.1 2mA/cm2)程度から徐々に電流効率が下がってし まったが、電流密度が O. 1 m A / c m2程度以下の範 囲であれば、最高電流効率で25.6cd/Aという、 発光ユニットが1個の従来型有機EL妻子では達成不可 能な値が得られ、有機物のみでも電荷発生層の形成が可 20 能であることが示された。

【0059】実施例3(2個の発光ユニットの発光スペクトルが互いに異なる案子の作製例)

この実施例では、図15に示す積層構造を有する本発明 の有機EL素子を製造する。基準例と同様にガラス基板 1上には、陽極透明電極2として、シート抵抗20Ω/ □のITO (インジウム・すず酸化物、旭硝子社製スパ ッタ蒸着品)が所定パターンにコートされている「図1 0の(a)参照]。その上から、基準例2と同じ順番で 有機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)]を介し 30 てホール輸送性を有する前記のスピロ-NPB (COV ION社製)を10% torr下で、2Å/秒の蒸着速 度で800人の厚さに成膜して、発光ユニット3-1の ホール輸送層を形成した。次に、前記ホール輸送層の上 に、発光ユニット3-1の青色発光層として前配のスピ ローDPVBi (COVION社製) を、2A/秒の蒸 着速度で400Åの厚さに成膜し、さらに、パソクプロ インと金属セシウム (Cs) の混合層を200Åの厚さ に成膜した。次に、実施例1と同じく、電荷発生層4-1 として、V2 Os (5 酸化パナジウム) を、成膜速度 2 A/秒で100Aの厚さに成膜した。この電荷発生層も 有機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)]を介し て成蹊した。次に、発光ユニット3-2のホール輸送層 として、基準例3と同じくα-NPDを700Aの厚さ に成膜し、さらに、赤色発光層としてAlqと、赤色発 光蛍光色素であるDCITB (KODAK社製) を、こ の蛍光色素が1重量%の濃度となるように各々の蒸着速 度を調整して400人の厚さに成膜した。さらに、基準 例と同じくバソクプロインと金属セシウム (Cs) の混 合層を200Aの厚さに成膜した。最後に、陰極電極5 50

として陰極成膜用金属マスク41 (図10の (c) 参 照]を介して、A1を蒸着速度10Å/秒で1000Å の厚さ蒸着した。この工程によって発光領域は縦0.2 cm、橋0.2cmの正方形状となる [図10の(d) 参照]。実施例3で得られた有機EL素子の発光スペク トルを図17に実線で示す。この有機EL素子におい て、陽極電極であるITOと陰極電極であるA1との間 に、直流電圧を印加したところ、2つの発光層からの青 色、赤色混色発光 (ピンク色発光) が得られた。得られ た素子 (図39 (b)) の発光状態を示す写真を図39 (a) に示す。素子の諸特性を測定した。図24、図2 5及び図26中のロブロットはそれぞれ、この素子(基 準例3) の輝度 (cd/m2) -電圧 (V) 特性、電流 密度 (mA/cm2) -電圧 (V) 特性、電流効率 (c d/A) -電流密度 (mA/cm2) を示すグラフであ る。この素子の発光開始電圧は4.8 Vであった。つま り、基準例2の素子(2,6V)と基準例3の素子 (2.2V) の発光開始電圧の和となっている。また、 この素子(実施例3)の場合も実施例1と同様に、5酸 化パナジウム (V2Os) とホール輸送性分子であるアリ ールアミン化合物、α-NPDとの分子間で酸化還元反 応による電荷移動錯体が生成している (V2Os·+α-NPD\*) と考えられ、5酸化パナジウム (V2Os) 層 とα-NPD層の界面が電荷発生層として機能してい ð. ...--【0060】実施例4 (3個の発光ユニットを有し、か つ各発光ユニットの発光位置から光反射電極までの距離 を最適化する実験) この実施例では、図18に示す積層構造を有する本発明 の有機EL素子を製造する。基板を3枚用意して、それ ぞれの基板に基準例1と同じ順番で、 [図10の (a)] に示した所定パターンにコートされているIT

O上に有機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)] を介して、発光ユニット3-1を成膜した。すなわち、 α-NPD\*700Å, A1 a: C545T=100: 1の層を600A、パソクプロインと金属セシウム (C s) の混合層を100Åの厚さに順次、3枚の基板に成 膜した。次に、前記金属ドーピング層の上に電荷発生層 4-1として、V2Os (5酸化パナジウム)を、成膜速 度2 A/秒で300 Aの厚さに成膜した。この電荷発生 層も有機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)]を 介して成膜した。次に、有機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)] のまま、前述の工程をもう一度繰り 返して発光ユニット3-2、発光ユニット3-3を順次 成膜した。ただし、ここでは各発光ユニットの発光位置 から光反射電極までの光学的膜厚の最適条件を見出す目 的で、意図的にα-NPDから構成されるホール輸送層 の膜厚を300点、500点、700点の3種類にわけ て該3種類の基板に成膜していき、異なる膜厚を有する 3種類の素子を作製して、特性を比較した。すなわち、

3枚の基板にそれぞれα-NPDを300A 500 Å、700Å、Alq:C545T=100:1 (重量 比) の層を600Å、パソクプロインと金属セシウム (Cs) の混合層を100人の厚さに順次成膜して、発 光ユニット3-2を成膜し、次ぎに電荷発生層4-2と して、V2Os (5酸化パナジウム) を、成膜速度 2A/ 秒で300Åの厚さに成膜した。そしてもう一度前記プ ロセスを繰り返した。すなわち、α-NPDを300 Å, 500Å, 700Å, Alq:C545T=10 0:1 (重量比) の層を600Å、パソクプロインと金 10 属セシウム (Cs) の混合層を100Åの厚さに順次成 膜して、発光ユニット3-3を成膜した。最後に、陰極 電極5として陰極成隣用金属マスク41「図10の (c)]を介して、A1を蒸着速度10A/砂で100 0 Aの厚さに蒸着し、〔図10の (d)〕 に示したパタ ーンを有する有機EL素子を得た。該工程によって発光 領域は縦0.2cm、横0.2cmの正方形状となっ た。この有機EL素子において、陽極電極であるITO と陰極電極であるA1との間に、直流電圧を印加して、 発光層 (Alq: C545Tの共蒸着層) からの緑色発 20 光の諸特性を測定した。図27、図28及び図29中の 〇、 〇、 + プロットはそれぞれ、前記の3種類の膜厚を 有する妻子の輝度 (cd/m2) - 電圧 (V) 特件、 電 流密度 (mA/cm²) -電圧 (V) 特性、電流効率 (cd/A) -電流密度 (mA/cm²) を示すグラフ である。図29に示される通り、異なる3種類の膜厚を 有するそれぞれの素子の電流効率 (cd/A) は大きく 異なり、発光ユニット3-2、3-3のホール輸送層膜 厚が700Aのものは最高48cd/Aを紹える電流効 率が得られた一方、発光ユニット3-2, 3-3のホー 30 ル輸送層膜厚が300A、500Aのものは18cd/ A、28cd/A程度の値しか得られなかった。発光ユ ニット3-2, 3-3のホール輸送層膜厚が700Åの 素子は、単位発光ユニット当たり約16cd/A(48 cd/A÷3) に相当しており、全ての (3個の) 発光 位置から光反射電極であるA1陰極までの光学膜厚 (実 質談庫と屈折率を乗じたもの) が全て1/4波長の略奇 数倍、すなわち、本素子の場合はA1降極に近い方から 発光波長の1/4波長、3/4波長、5/4波長になっ ている (最適化された) 例である。本実施例 (実施例 4) の3種類の素子の発光スペクトルを図19に示す。 また本実施例 (実施例4) 中で得られた素子の内で、最 高の電流効率 (48 c d/A) を有する素子の発光スペ クトルは、基準例1の素子 (発光ユニットが1個)、実 施例1の素子 (発光ユニットが2個) の発光スペクトル との比較のため、図16にも示されている 【0061】実施例5(2個の発光ユニットの発光スペ

クトルが互いに異なる素子で、かつ各発光ユニットの発 光位置から光反射電極までの距離を最適化する実験の

例()

3枚の基板を用意して、実施例3と略同一のプロセスで 青色発光ユニットと赤色発光ユニットを電荷発生器4-1のV2Os (5酸化パナジウム)を介して積層したが、 ここでは発光ユニット3-1の青色発光位置から光反射 電極までの光学的膜厚の最適条件を見出す目的で、意図 的に発光ユニット3-2のα-NPDから構成されるホ ール輸送層の膜厚を300A、500A、700Aの3 種類にわけて該3種類の基板に成膜して、異なる膜厚を 有する3種類の素子を作製して、特性を比較した。それ 以外の成膜条件や測定条件は、実施例3と同一である。 図30、図31及び図32中の口、+、〇プロットはそ れぞれ、この3種類の膜厚を有する素子の輝度 (cd/ m2) - 電圧 (V) 特性、電流密度 (mA/cm2) -電 圧 (V) 特性、電流効率 (c d/A) -電流密度 (mA /cm2)を示すグラフである。また、本実施例(実施 例5) の3種類の素子の発光スペクトルを図20に示 す。図32に示される通り、異なる3種類の膜厚を有す るそれぞれの素子の電流効率 (cd/A) は大きく異な り、発光ユニット3-2のホール輸送層膜厚が700Å のものは、最高8cd/Aを超える電流効率が得られた 一方、発光ユニット3-2のホール輸送層膜厚が300 A、500Aのものは6.5cd/A、4cd/A程度 の値しか得られなかった。発光ユニット3-2のホール 輸送層膜厚が700人の素子は、青色発光材料であるス ピローDPVBiの発光位置から光反射電極であるA1 陰極までの光学膜厚 (実質膜厚と屈折率を乗じたもの) が1/4波長の略3倍となっている (最適化された) 例

である。 【0062】実施例6 (電荷発生層の陽極側に接する層 が請求項20万至22に記載の「その場反応生成層」で あり、かつ、請求項4に記載される電荷発生層を構成す

る (a) と (b) が混合されている素子) 図41に示す積層構造を有する本発明の有機EL素子を 製造する。基準例1と同じ手順で、「図10の(a) ] に示した所定パターンにコートされているITO上に有 機物成膜用金属マスク40 [図10の(b)]を介し T、発光ユニット3-1を成膜した。すなわち、 $\alpha-N$ PDを600Å、Alg: C545T=100:1の層 を700Åの厚さに順に成膜した。次ぎに「その場反応 生成層」を形成した。すなわち下記式:

[化11]

で表される (8-キノリノラト) リチウム錯体 (以下、 Liqと略記することがある)を、10Aの厚さに成膜 して、次ぎに熱還元金属としてA1を蒸着速度1A/秒 で15Åの厚さに蒸着し、「その場反応生成層」を形成 した。次に、前記「その場反応生成層」の上に電荷発生

層4-1として、V2Os (5酸化パナジウム)とα-N PDの混合層 (モル比率 ; V2 O5 : α-NPD=4 : 1) を、成膜速度2A/秒で200Aの厚さに成膜し た。この電荷発生層も有機物成膜用金属マスク40 [図 10の(b)]を介して成膜した。次に、有機物成膜用 金属マスク40 [図10の(b)] のまま、前述の工程 をもう一度繰り返して発光ユニット3-2を成膜した。 すなわち、α-NPDを600Å、A1q:C545T =100:1 (重量比) の層を700Å、Liqを10 Aの厚さに、順次成膜した。最後に、陰極電極5として 10 陰極成膜用金属マスク41 [図10の(c)]を介し て、A1を蒸着速度10A/秒で1000Aの厚さに蒸 着し、〔図10の(d)〕に示したパターンを有する有 機EL素子を得た。該工程によって発光領域は縦0.2 cm、横0.2cmの正方形状となった。この有機EL 妻子において、陽極電極であるITOと陰極電極である Alとの間に、直流電圧を印加して、発光層 (Ala: C545Tの共蒸着層)からの緑色発光の誘特性を測定 した。図42、図43、図44及び図45中の●プロッ トはそれぞれ、この素子 (実施例6) の輝度 (cd/m 2) -電圧 (V) 特性、電流密度 (mA/cm2) -電圧 (V) 特性、電流効率 (cd/A) -電流密度 (mA/ cm2) 特性、及び、発光効率 (1m/W) -輝度 (c d/m2) 特性を示すグラフである。また比較のため、 従来型構造を有する比較素子 (ITO/α-NPD、6 00A/Ala:C545T=100:1, 700A/ Lig, 10A/A1)を作成し図42乃至図45中に ○プロットで示した。この様に発光ユニットが電荷発生 層によって仕切られて2個存在するこの有機EL素子 は、上記の比較素子と比べて最高電流効率(ひいては量 50 子効率)が、2倍近くに大きく向上した。この素子(実 施例6) も (実施例1) と間様に、5酸化パナジウム (V2Os) とホール輸送性分子であるアリールアミン化 合物、α-NPDとの分子間で酸化還元反応による電荷 移動錯体が生成している (V2 O5-+α-NPD\*) と考 えられ、5酸化パナジウム (V2Os) とα-NPDの混 合層が電荷発生層として機能している。また、上記実施 例6では、その場反応生成層を構成する物質(請求項2 0の(1))がアルカリ金属(上記実施例ではLi)イ オンを含む有機金属錯体のみから構成されているが、バ ソクプロインやAlq等の電子輸送性化合物と該有機金 ■錯体との混合層であってもよく(上記特別2000-182774号公報参照)、該有機金属錯体を含んでい る層であればよい。また、この様なその楊反応は、無機 アルカリ金属化合物等を使用したときにも、従来から観 測されており (参照論文: J. Endo、 T. Mat sumoto, and J. Kido, Jpn. J. A ppl. Phys. Vol. 41 (2002) pp. L

800-L803)、従来型有機EL素子の陰極に接す

に電荷発生層の陽極側に接する層として利用できる。 【0063】参考例 (電荷発生層等の比抵抗 (Q·c m) の測定)

比抵抗 (Ω·cm) の測定法は、被測定物の比抵抗の値 (レンジ) によって 2種類の方法で測定した。第1の測 定法は、比較的比抵抗の大きい物質に対して適当とされ る方法で、被測定物の蒸着薄膜を電極で狭持した形態 (図33及び図34に示すサンドイッチ構造の比板抗評 価用素子)で測定を行い、印加電圧(V)と被測定物薄 膜の膜厚 (cm) (つまり電極間距離) から得られる電 場E (V/cm) と、観測電流 (A) と電流が流れる領 域の断面積 (c m2) とから得られる電流密度 (A/c m²) との比 [ (V/cm) / (A/cm²) = (Ω·c m) ] から算出した。この測定法に用いるサンドイッチ 構造の比抵抗評価用素子は、下記の方法で作製すること ができる。図33は、比抵抗評価用素子の平面図、図3 4 はその断面図である。具体的には実施例、基準例と同 様に図10(b)に示されるシャドーマスク40を使用 して2mm幅のITO電極16上に(場合により2mm 幅のA1電極上に) 有機物兼電荷発生層用シャドーマス クを介して被測定物18を所望の膜厚になるように蒸着 し、最後に同じく2mm幅のアルミニウム電極17をI TO電極16と直交するように成膜して、比抵抗評価用 索子を作製した。第2の測定法は、比較的比抵抗の小さ い物質に対して適当とされる方法で、並置構造の比抵抗 評価用素子を用いて測定する。すなわち、図35及び図 36に示したように、基板19上の同一平面上に予め陽 極20、陰極21となる電極を所定距離 (L cm) 隔 てて成膜されたものを用意しておき、その上から被測定 物22の蒸着薄膜を所定の開口幅 (W cm)を有する エリア規定用金属マスクを介して、所定の膜厚(t c m) を成膜する。この場合得られる電場E (V/cm) は、印加電圧 (V) を電極問距離 (L cm) で除して 算出され、電流密度 (A/cm2) は観測電流 (A) を 電流が流れる領域の断面積(この場合はW×t c m2) で除して算出される。この様にして得られた値か ら、前記のサンドイッチ構造の場合と同様に、比抵抗

【0064】図37に比抵抗の測定結果を示す。被測定 物の種類は、ITO (透明電極材料)、V2Os (本発明 における電荷発生層)、V2Osとα-NPDの共蒸着膜 (V2O5: α-NPD=4:1, 1:1, 1:2の3種 類のモル比)(本発明における電荷発生層)、V2Osと 2-TNATAの共蒸着膜 [V2O5:2-TNATA= 4:1 (モル比)、本発明における電荷発生層]、α-NPD、Csとパソクプロインの共業着膜〔Cs:パソ クプロイン=1:1 (モル比)、発光ユニット中の電子 注入層]]、Alq:(発光材料)である。ITO、V2 Osとα-NPDの共蒸着膜、及びV2Osと2-TNA る電子注入層に使用されているので、上記実施例と同様 50 TAの共蒸着膜は、並置構造の比抵抗評価用素子で測定

(Ω・cm)を算出した。

位置扱うし、αーNPD、Cェとバックプロインの共 蒸着膜、Alqiは、サンドイップ構造の比較抗弾循列 業子で構造した(サンドイップ構造のよるにαーNPD については電極からの電費法入をオーミック(ohmi ら)にするため、未発列の電管発生物の相談である。V 10にとαーNPDの混合機を両電機把。控する部分に50 Aと薄く形成した上で、1000人の彫さのαーNPD をサンドイッチして測定した。また、V10iについて は、速電構造とサンドイッチ構造の両方で測定し、親生 またと手が解の一の比較抗が高くわることを確認した。

- -O- ITO 4. 6×10-4Ω · cm
- -●- V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 7. 2×10<sup>4</sup>Ω·cm
- -▲- (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: α-NPD=4:1) の共蒸着膜
   2. 0×10<sup>3</sup>Ω·cm
- ◇- (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: α-NPD=1:1) の共蒸着膜 3. 6×10<sup>4</sup>Ω·cm
- -+- (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: α-NPD=1:2) の共蒸着膜 2. 9×10<sup>5</sup>Ω·cm
- -ロ- (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 2-TNATA=4:1) の共蒸着 20 膜 5.8×10<sup>3</sup>Ω・c m

2. 8×105Ω

サンドイッチ法

並置法

- -△- I T O / V2 O5 / A 1
- ·cm -▼- ITO/α-NPD/Al 1.5×10<sup>13</sup>
- $\Omega \cdot cm$ -M- ITO/V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:  $\alpha$ -NPD (50Å) / $\alpha$ -
- NPD (1000Å)  $/V_2$ Os:  $\alpha$ -NPD (50Å) /A1 8.  $0 \times 10^8 \Omega$
- ·cm
- -×- A 1 / A 1 q 3 / A 1 6 × 1 0 13 Ω · c
- | ITO/Cs:パソクプロイン/Al 2×1 0<sup>5</sup> Q・cm

また、V101と a ~ NP Dの非常業態の進化、(セル分中)と比抵抗の関係を包4 0 0 グラフに示した。この回 に示される通り、本発明の電荷発生層は、両時質の適合 によりされぞれの物質が単級では示すことのない低い比 抵抗を示し、この事実によっても高子移動に持つ機位要 元反応の存在(つま)電荷移動館体の形成)が示唆される でおり、V101の様な電子受害性物質をホール輸送性物 質と適当な手法(模局、もしくは延合)で接続させて、 該電荷要生層の比低抗を未発明の根定範囲内で変化させ ことが可能であることが分かとあることが可能であることが可能であることが分かせ

【0065】本発明について上記実施形態を参照しつつ 説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもので はなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内におい て改良または変更が可能である。

[0066]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の有機EL 50 を示す略示断面図である。

素子は、電極間に複数の発光ユニットを電気絶縁性の電 荷発生層で仕切って配置することで、電流密度を低く保 ったまま、従来の有機EL素子では実現し得なかった高 輝度領域での長寿命業子を実現でき、素子作製時、特に 複数の発光ユニット及び電荷発生層の成膜時に蒸着エリ ア規制のためのシャドーマスクの頻繁な交換や位置合わ せを必要とせず、また、単純マトリクス構造のディスプ レイの生産時においても、陰極ライン形成時に断線の危 険を招くような操作を必要とせず、したがって、高い生 10 産性を維持でき、高輝度、高寿命の有機EL素子を効率 よく安定して提供することができる。また、照明を応用 例とした場合は、電極材料の抵抗による電圧降下を小さ くできるので、大面積での均一発光が可能となり、さら に、単純マトリクス構造の表示ディスプレイを応用例と した場合は、やはり、配線抵抗による電圧降下や基板の 温度上昇を大きく低減出来るので、従来の素子では不可

【図面の簡単な説明】 (図1)従来の有機EL素子の動作機構を示す説明図で ある。

イも実現可能となる。

【図2】本発明の有機EL素子の動作機構を示す説明図である

能と思われていた大面積単純マトリクス表示ディスプレ

【図3】本発明の素子における積層体型電荷発生層中の 電荷移動館体の形成と電圧印加時における電子及びホールの移動を示す散開図である。

【図4】本発明の素子における混合膜型電荷発生層中の 電荷移動器体の形成と電圧印加時における電子及びホー ルの移動を示す説明図である。

【図5】アリールアミン化合物と5酸化パナジウムの単 独膜及び混合膜の吸収スペクトル図である。

【図6】2-TNATAと4F-TCNQの単独膜及び 混合膜の吸収スペクトル図である。 【図7】 ~-NPDト2を使われたウェの単独膜及び

【図7】 α-NPDと7酸化レニウムの単独膜及び混合 膜の吸収スペクトル図である。 【図8】本発明の有機EL素子の積層構造を示す略示断

面図である。

【図9】基準例1で作製した有機EL素子の積層構造を 示す略示断面図である。

[図 10] (a) は適明陽極電極がコートされたガラス 基板を示す図であり、(b) 比片機物成膜用金属マスク の構成を示す図であり、(c) は陰極成膜用金属マスク の構成を示す図であり、(d) は楽子の構成を示す図で ある。

【図11】基準例2で作製した有機EL素子の積層構造 を示す略示断面図である。

【図12】基準例3で作製した有機EL素子の積層構造 を示す略示断面図である。

【図13】実施例1で作製した有機EL素子の積層構造 50 を示す略示衡面図である。 【図14】実施例2で作製した有機EL素子の積層構造 を示す略示断面図である。

【図15】実施例3で作製した有機EL素子の積層構造 を示す略示斯面図である。 【図16】基準例1、実施例1及び実施例4で作製した

有機EL素子の発光スペクトル図である。 【図17】基準例2、基準例3及び実施例3で作製した

【図17】 差平例2、差平例3及び失過例3で作品した 有機E L素子の発光スペクトル図である。 【図18】実施例4で作製した有機E L素子の積層構造

を示す略示断面図である。 【図19】実施例4で作製した3種類の素子の発光スペ

クトル図である。 【図 2 0 】実施例 5 で作製した 3 種類の素子の発光スペ -

クトル図である。 【図21】基準例1、実施例1及び実施例2で作製した 有機BL素子の輝度-電圧特性を示すグラフである。

【図22】基準例1、実施例1及び実施例2で作製した 有機EL素子の電流密度一電圧特性を示すグラフであ ス

【図23】基準例1、実施例1及び実施例2で作製した 20 有機EL素子の電流効率ー電流密度特性を示すグラフで ある。

□ 図24] 基準例2、基準例3及び実施例3で作製した 有機EL素子の輝度一電圧特性を示すグラフである。 □ 図25] 基準例2、基準例3及び実施例3で作製した 有機EL素子の電流密度一電圧特性を示すグラフであ

る。 【図26】基準例2、基準例3及び実施例3で作製した 有機EL素子の電流効率一電流密度特性を示すグラフで ある。

【図27】実施例4で作製した3種類の有機EL素子の 輝度-電圧特性を示すグラフである。

【図28】実施例4で作製した3種類の有機EL素子の 電流密度-電圧特性を示すグラフである。 【図29】実施例4で作製した3種類の有機EL素子の

電流効率 - 電流密度特性を示すグラフである。 【図30】実施例5で作製した3種類の有機EL素子の

【図30】実施例5で作製した3種類の有機EL素子の 輝度-電圧特性を示すグラフである。 【図31】実施例5で作製した3種類の有機EL素子の

電流密度-電圧特性を示すグラフである。 【図32】実施例5で作製した3種類の有機EL素子の

【図32】実施例5で作製した3種類の有機EL素子の 電流効率-電流密度特性を示すグラフである。

【図33】サンドイッチ構造の比抵抗評価用素子の平面 図である。

【図34】サンドイッチ標造の比抵抗評価用素子の断面 図である。

【図35】並置構造の比抵抗評価用素子の平面図であ

【図36】並置構造の比抵抗評価用素子の断面図であ

z

【図37】参考例で測定した比抵抗値を算出するための 電場-電流密度特性を示すグラフである。

【図38】(a)は、特願2001-225847号明 細書に記載の有機EL素子の発光状態を示す写真であ

り、(b) は、この有機EL素子の積層構造を示す斜視 図である。 【図39】(a)は、本発明の実施例3で作製した有機

【図39】(a) は、本先別の兵能例3で作扱した有機 EL素子の発光状態を示す写真であり、(b)は、この 有機EL素子の積層構造を示す斜視図である。

【図40】 V2Osとα-NPDの共蒸着膜の混合比(モル分率)と比抵抗の関係を示すグラフである。

【図41】実施例6に係る有機EL素子の積層構造を示す断面図である。

【図42】実施例6及び従来型構造を有する比較素子の 輝度-電圧特性を示すグラフである。

【図43】実施何6及び従来型構造を有する比較素子の 電流密度一電圧特性を示すグラフである。 【図44】 宝ケ県6及び従来型橋浩を有する比較素子の

電流効率-電流密度特性を示すグラフである。
 【図45】実施例6及び従来型構造を有する比較素子の発光効率-輝度特性を示すグラフである。

【符号の説明】 1 透明基板

2 透明陽極雷極

3-1 発光ユニット

3-2 発光ユニット

3-n 発光ユニット

4-1 電荷発生層 4-2 電荷発生層

4-n 電荷発生層

5 陰極電極 6 ホール輸送層

7 発光層

8 電子注入層

9 ホール輸送層 10 発光層

11 電子注入層

12 ホール輸送層 13 発光層

14 電子注入層

14 電子在入層

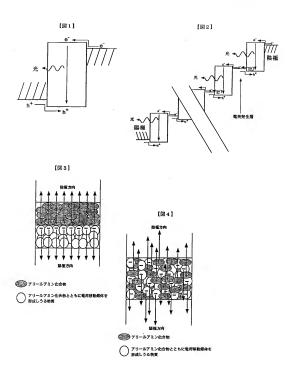
15 透明基板

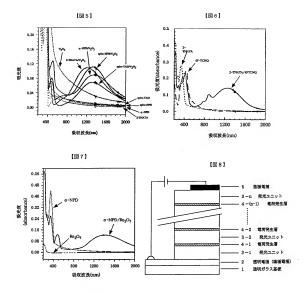
17 電極 18 被測定物

18 被測定9 19 基板

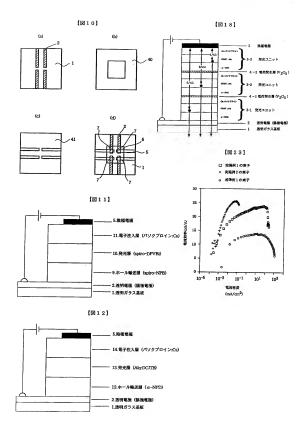
20 電極

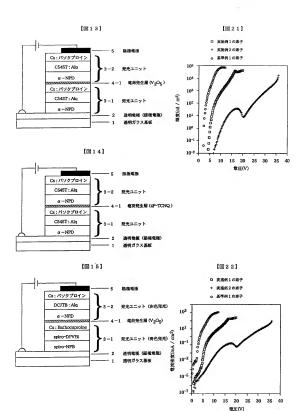
21 電極 22 被測定物

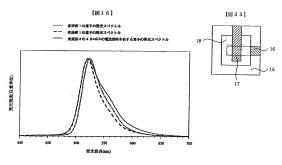


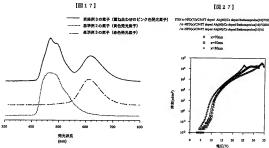


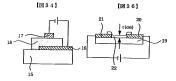




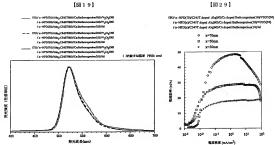


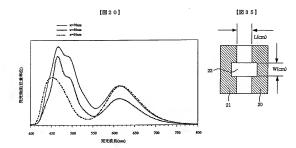


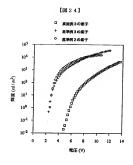


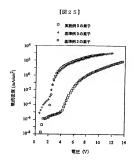


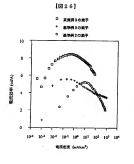


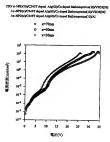




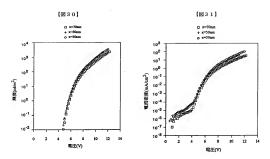


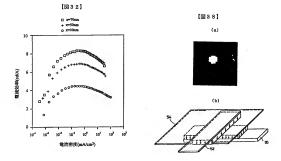


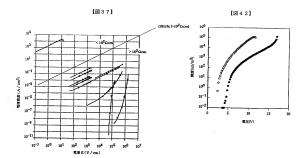


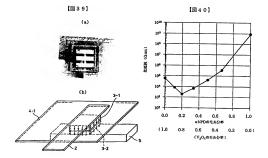


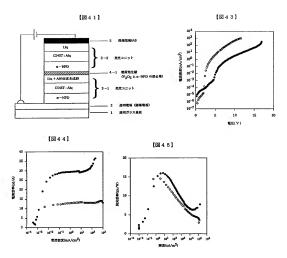
[図28]











### フロントページの続き

(72)発明者 林 敏 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア イメス内

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB11 AB18 BA06 CC01 DA06 DB03 EA00 FA01